

(11)Publication number:

2003-064003

(43) Date of publication of application: 05.03.2003

(51)Int.CI.

CO7C 13/547 CO7C 22/04 CO7C 25/22 CO7C 33/36 CO7C 39/17 CO7C 43/21 CO7C 47/546 CO7C 47/575 CO7C 49/784 CO7C 53/44 CO7C 63/49 CO7C 69/76 CO7C205/06 CO7C205/35 C07C205/38 C07C211/50 C07C217/80 C07C217/90 C07C243/38 C07C255/33 C07C255/54 C07C261/02

CO7D307/89 CO7F 5/02 CO8G 65/34 CO8G 73/00

CO8G 73/06 CO8G 73/10 CO8G 73/22

CO9K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number: 2002-148236

(71)Applicant: KOREA INST OF SCIENCE &

TECHNOLOGY

(22)Date of filing:

22.05.2002

(72)Inventor: CHO HYUN NAM

TEI SEIKEN

SON SHOGEN

(30)Priority

Priority number: 2001 200128020

Priority date : 22.05.2001

Priority country: KR

(54) FLUORENE-BASED COMPOUND CONTAINING FUNCTIONAL GROUP, POLYMER THEREOF AND EL ELEMENT UTILIZING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic polymer semiconductor and a photoelectronic material, particularly a compound usable as an electroluminescent material.

SOLUTION: A fluorene-based compound represented by

formula (1) (wherein R is hydrogen, a 1-22C aliphatic or alicyclic alkyl group or the like; R' is a functional group which exists at meta or para position of phenyl group; n is 0 or 1), a polymer thereof and an EL element utilizing these materials are provided.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.05.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本図特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開發号

特開2003-64003

(P2003-64003A)

(43)公開日 平成15年3月5日(2003.3.5)

(51) Int.CL'	織別配号	FI	テーマコード(参考)
CO7C 13/54	7	CO7C 13/547	3 K 0 0 7
22/04		22/04	40037
25/22		25/22	4H006
33/36		33/36	4H048
39/17		39/17	4 J 0 0 5
	容在 謂 2	·	(全 44 頁) 最終頁に続く
(21)出顧番号	物曜2002-149236(P2002-149236)	(71)出順人 399101854	
		コリア イン	スティテュート オブ サイ
(22)出題日	平成14年 5 月22日 (2002. 5. 22)	エンス アン	ド テクノロジー
		大韓民国・ソ	ウル 136-130, スンプクー
(31)優先権主張審問	2001-028020	ク、ハウォル	コックードン 39-1
(32)優先日	平成13年5月22日(2001.5.22)	(72)発別者 趙 羅南	
(33)優先權主張国	•		ル特別市永登浦区新吉湖2-
	,,_ ,,_,	38	
		(74)代理人 100078662	
		弁理士 韓国	壁 (外2名)
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(7.0 (2.
			母終頁に続く

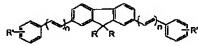
(54) 【発明の名称】 官能基を含有したフルオレン系化合物及びその重合体並びにそれらを利用したEL素子

(57)【要約】

【課題】 有概高分子半導体及び光電子材料、特に、電気発光材料として使用し得る化合物を提供する。

【解決手段】 下記の式(1):

[ft25]



(式中、Rは、水煮、炭素数 $1 \sim 22$ 個の脂肪族又は脂 環族のアルキル基など;R ' は、フェニル基のメタ又は パラ位置に存在する官能基;n は、0 又は 1) で示されるフルオレン系化台物及びその宣台体並びにそれらを利用したE L素子である。

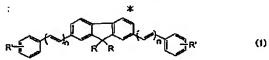
(2)

*【化1】

特闘2003-64003

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記の式(1):



(式中)

Rは 水素、炭素数1~22個の脂肪能又は脂環能のア ルキル基若しくはアルコキン基、炭素敷6~18個のア リール又はアリールオキン益、或いはケイ素、スズ及び 16 ゲルマニウムの 1 種以上で置換されたアルキル又はアリ ール誘導体であり、

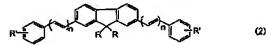
1

R′は、フェニル基のメタ又はパラ位置に存在する官能 基を示し、例えば、エーテル、エステル、アミノ、アミ ド、イミド、ホルミル、ケトン、スルホン、スルフィ ド、ニトロ、シアノ、エチニル、ハロゲン、カルボキシ ル、ホウ酸、ビニル、ヒドラジド、イソシアナト、カル パモイル、炭酸塩、クロロメチル、ヒドロキシル、魚水※ ※物、シアナト、アゾメチン、キノリン、オキサジアゾー ル及びアゾ基からなる群から選択される基であり、 nは、0又は1である)で示されるフルオレン系化台 ÓЯ.

【請求項2】 ホトルミネセンスの最大波長が300~ 600mである。請求項1記載の官能基を含有したフル オレン系化合物。

【請求項3】 EL素子の発光層のための発光材料とし て使用する、請求項!又は2記載の官能基を含有したフ ルオレン系化合物。

【請求項4】 下記の式(2): [(t2)



(式中、

Rは、水素、炭素数1~22個の脂肪族又は脂環族のア ルキル基若しくはアルコキシ基、炭素数6~18個のア リール又はアリールオキン墓、或いはケイ素、スズ及び ゲルマニウムの1種以上で置換されたアルキル又はアリ ール誘導体であり、

R′は、フェニル基のメタ又はパラ位置に存在する官能 基を示したもので、例えば、エーテル、エステル、アミー 30 -ド、イミド、ケトン、スルホン、スルフィド、エチニ ル。ジエチニル。ピニル。ヒドラジド。ウレア、カルバ モイル、炭酸塩、アゾメチン、キノリン、オキサジアゾ ール及びアゾ基からなる群から選択される基であり、 nは、0又は1である)で示される同一又は互いに異な るフルオレン系化合物の重合による生成物、及び/又は 上記の式(2)で示されるフルオレン系化合物と他の化 台物との宣台による生成物。を包含するフルオレン孫重 台体。

【請求項5】 請求項4記載のフルオレン系宣合体に酸 40 を添加したときに生成される酸付加塩。

【 請求項6 】 請求項4記載のフルオレン系重合体が、 アソメチン、キノリン又はイミド骨骼を有する、請求項 5記載の酸付加塩。

【請求項7】 前記酸が、無機酸又は有機酸である、請 求項5記載の酸付加塩。

【語水項8】 前記無機酸又は有機酸が、塩酸又はp-トルエンスルフィドである。請求項7記載の酸付加塩。 【語求項9】 EL案子の発光層のための発光材料とし ルオレン系宣合体又は酸付加塩。

【請求項10】 請求項1~9のいずれか1項に記載の フルオレン系化合物、重合体及び酸付加塩の1種以上 を、陽極/発光層/陰極又は陽極/正孔伝達層/発光層 /陰極により構成されたE し素子の発光層のための発光 材料として使用することを特徴とするEL素子。

【語求項11】 前記発光層の発光材料に、ポリビニル カルバゾール、ポリ(1、4-ヘキシルオキシー2、5 -フェニレンピニレン)、又はポリ(3-ヘキンルチオ フェン) を包含する高分子と、フルオレン派宣合体と が、プレンドされている、 請求項10記載のEL素子。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する技術分野】本発明は、有機高分子半導体 及び光電子材料、特に、エレクロルミネセンス(以下、 ELと略す〉材料として使用し得る。多様な官能量を有 する新しいフルオレン系化合物、フルオレン系重合体、 フルオレン系重合体の酸付加塩及びそれらを使用したE し素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機高分子半導体及び光電子材料(G.Ha dzinoannou及びP.F.van Hutten福著 Sem conducting Po Tymers: Chemistry, Physics and Engineering, WILEY-VOH, 2000参照)及び高分子EL材料(Angew. Chem. In t. Ed., 37, p402(1998), Proq. Polym. Sci., 25, p10 89(2009)及びAdv. Mater., 12、p1737(2009)を照)とし て公知の代表的なものは、ポリフェニレンビニレン(以 て使用される。 語求項4~8のいずれか1項に記載のフー50ー下,PPVと略す)、ポリチオフェン(以下,PThと

(3)

特闘2003-64003

略す)及びポリフェニレン系高分子 (Synth, Met., 50 1(1-3), p491 (1992)及び Adv. Mater., 4, p35(1992) **孝照)である。これまで、これら高分子材料に対する研** 究を主体として行ってきた。しかし、これらには、最終 物質が有機溶媒に溶解されないという短所があった。

【0003】また、前記各高分子EL材料に適当な置換 基を導入することで加工性を向上させた、青色、緑色及 び赤色の多様な光を発光するPPV又はPTh誘導体 (Synth. Met., 62, p35 (1994), Adv. Mater., 4, p3 6 (1992)、及びMacromolecules, 28, p7525 (1995)参 厩) も知られているが、これらは、製造工程が複雑であ り、安定性にも問題があった。

【0004】また、アセチレン基を含有する高分子も発 表されているが(Makromol, Chem.,191, p857 (1990), Macromolecules, 27, p562 (1994), J. Chem. Soc., Ch em.Commun., p1433 (1995)及びMacromolecules, 29, p5 157 (1996)参照)、これらは主に非領形光学材料、光伝 **等性及びホトルミネセンス(以下、PLと略す)への応** 用研究が報告されている (Scrence, 279, p835 (1998) **参照**)。

【0005】加えて、ジアセチレン墓を有する重合体も 発表されているが(Prog. Polym. Scr., 20, p943 (199 5), CHEMTECH, October, p32 (1993)及びMacromolecule 5, 29, p2885 (1996)参照)、これらは上述したアセチ レン系高分子よりも熱や光に敏感であるので架橋反応が 起こりやすいため、主に非常形光学材料、耐熱性高分 子、 偏光 P L 高分子、 電気及び光学活性高分子としての* * 応用が可能である。新規なアセチレン基又はジアセチレ ン墓を含有する高分子をEL材料として応用したものに ついて、本発明者らは特許(米国特許第5,876,8 64号明細音及び日本特許第3,046,814号)を 受けている。

【0006】また、青色光を発光するフルオレン系高分 子及びその製造方法も報告されているが (Jpn. J. App 1. Phys.、 30, pL1941 (1991))、これは多様な共役二 重結合を有ずる高分子の製造には適用し得ない製造方法 10 である。また、本発明者らは、このような問題点を解決 して、共役二重結合を有するEL素子用のフルオレン系 交代共重合体を既に関示している(米国特許第5、80 7.974号明姻書)。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、高分子EL材 料として、多様な官能基を有するフルオレン系重合体は 製造されておらず、また応用されてもいない。本発明の 目的は、構造確認が可能であり、有機溶媒に溶解されや すく、EL材料及びその他の光電子材料として応用可能 なる様な官能基を有する新規なフルオレン系化合物。 その重合体の酸付加塩、及びそれらを発光材料として使 用したEL素子を提供することにある。

[0008]

【課題を解決する手段】本発明は、下記の式(1): [0009]

[1E3]

$$R = \left(\begin{array}{c} A \\ A \end{array} \right) = \left($$

【0010】(式中、Rは、水素、炭素数1~22個の 脂肪級又は脂環族のアルキル基若しくはアルコキシ基、 炭素数6~18個のアリール又はアリールオキシ蟇、蚊 いはケイ素、スズ及びゲルマニウムの1種以上で置換さ れたアルキル又はアリール誘導体であり、R´は、フェ ニル基のメタ又はバラ位置に存在する官能基を示し、例 えば、エーテル、エステル、アミノ、アミド、イミド、 ホルミル、ケトン、スルホン、スルフィド、ニトロ、シ アノ、エチニル、ハロゲン、カルボキシル、ホウ酸、ビ※40

※ニル、ヒドラジド、イソシアナト、カルバモイル、炭酸 塩、クロロメチル、ヒドロキシル、無水物、シアナト、 アゾメチン、キノリン、オキサジアゾール及びアゾ基か らなる群から選択される墓であり、4は、0又は1であ る)で示されるフルオレン系化台物に関する。

【0011】加えて、本発明は、下記の式(2):

[0012]

[(14]

【0013】(式中、Rは、水素、炭素数1~22個の 脂肪族又は脂環族のアルキル基若しくはアルコキン基、 炭素数6~18個のアリール又はアリールオキン基、政 いはケイ素、スス及びゲルマニウムの1種以上で置換さ れたアルキル又はアリール誘導体であり、R'は、フェ

ので、例えば、エーテル、エステル、アミド、イミド、 ケトン、スルホン、スルフィド、エチニル、ジエチニ ル、ビニル、ヒドラジド、ウレア、カルバモイル、炭酸 塩、アゾメチン、キノリン、オキサジアゾール及びアゾ 基からなる群から選択される基であり、 n は、0 又は1 ニル蟇のメタ又はパラ位置に存在する官能基を示したも 50 である)で示される同一又は互いに異なるフルオレン系

化合物の重合による生成物、又は上記の式(2)で示さ れるフルオレン系化合物と他の化合物との宣合による生 成物、を包含するフルオレン系宣台体に関する。

【0014】加えて、本発明のフルオレン系化合物、フ ルオレン系宣合体及び宣合体の酸付加塩からなる群より 造ばれる1種以上を、陽極/発光層/陰極又は陽極/正 孔伝達圏/発光層/陰極により構成されたEL素子の発料 * 光層のための発光材料として使用するEL煮子に関す **5.**

[0015]

【発明の真施の形態】本発明に係るフルオレン系化台物 は、下記の式(1)で示すことができる。

[0016]

[(£5]

【0017】上記の式(1)において、Rは、水素、炭 素数1~22個の脂肪族又は脂環族のアルキル基若しく はアルコキシ基、炭素数6~18個のアリール又はアリ ールオキシ基、或いはケイ素、スズ及びゲルマニウム等 のアルキル及びアリール誘導体を示すものである。R' は、フェニル基に対してメタ又はパラ位置に存在する官 能量を示すものである。なお、上記の式(1)におい て、nは0又は1である。

【0018】上記式(1)のRの例として、具体的に は、水素、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 ブチル、イソブチル、ペンチル、ヘキシル、エチルヘキ シル、ヘプチル、オクチル、インオクチル、ノニル、デ シル、ドデシル、ヘキサデシル、オクタデシル、ドコデ シル、シクロプロピル、シクロペンテル、シクロヘキシ ル、メトキシ、エトキシ、プトキシ、ヘキシルオキシ、 メトキシエトキシエチル、メトキシエトキシエトキシエ チル、フェニル、フェノキシ、トリル、ベンジル、ナフ チル、又はアントリル基などが挙げられる。ケイ素、ス ズ及びゲルマニウム等で置換されたアルキル及びアリー 30 ル誘導体であるRの例としては、例えば、トリメチルシ リル、トリフェニルシリル、トリプチルスズ及びトリエ チルゲルマニウム等が挙げられる。

※【0019】また、上記の式(1)において、R1は、 フェニル基のメタ又はパラ位置に存在する官能基を示す ものであり、製造が容易で特性に優れるものであれば特 に制限されない。官能基を形成するものの例には、エー テル、エステル、アミノ、アミド、イミド、ホルミル、 ケトン、スルホン、スルフィド、ニトロ、シアノ、エチ ニル、ハロゲン、カルボキシル、ホウ酸、ピニル、ヒド ラジド、イソシアナト、カルバモイル、炭酸塩、クロロ 25 メチル、ヒドロキシル、無水物、シアナト、アゾメチ ン、キノリン、オキサジアゾール及びアゾ基及びその他 などが包含されるが、これに限定されない。これらを含 めたR'の好ましい官能器の例としては、ヒドロキシ: -Br、-Fのようなハロゲン: CH,のようなアルキ ル:-CH,CIのようなハロアルキル:-CH,OHの ようなヒドロキシアルキル:-CH,CNのようなシア ノアルキル; メトキシのようなアルコキシ; ピニルのよ うなアルケニル;エチニルのようなアルキニル;カルボ キシル;エトキシカルボニルのようなアルコキシカルボ ニル:アセチルのようなアルキルカルボニル:下記の 基:

[0020]

[(t6)

で示されるようなエーテルから誘導される基:下記の 基:

[0021] 【化7】

【0022】で示されるような無水物から誘導される 巷;-B(OH)。 アミノ、ニトロ、シアノ、ホルミ 50 るフルオレン系化合物の重合による生成物、及び/又は

49 ル、シアナト、-COC1、-CONHNH₁が挙げら れる.

【0023】本発明によれば、上記の官能基を含有した フルオレン系化合物のうち、ホトルミネセンスの最大波 長が300~600 mであるものを好ましく使用するこ とができる。また、上記の官能基を含有したフルオレン 孫化合物を、E山薫子の発光層のための発光材料として 使用することができる。

【0024】本発明に係るフルオレン系章合体は、下記 の式(2)で示される同一又は互いに異なる本発明に係

4/27/2005

(5)

特闘2003-64003

本発明に係るフルオレン系化台物と他の有級化合物との * [0025] 重合による生成物を包含する。 (1L8)

【0026】式(2)において、nは0又は1である。 また、R及びR′で示される官能基としては、製造が容 易でEL特性に優れるものであれば特に限定されるもの て倒示したものが適用される。例えば、R'は、フェニ ル基に対してメタ又はパラ位置に存在する官能基であ り、倒としては、エーテル、エステル、アミド、イミ ド、ケトン、スルホン、スルフィド、エチニル、ジェチ ニル、ビニル、ヒドラジド、ウレア、カルバモイル、炭 酸塩、アゾメチン、キノリン、オキサジアゾール及びア ゾ基などが包含されるが、これらに限定されない。これ×

※ ちを含めたR´の好ましい倒としては、ヒドロキシ;-Br. -Fのようなハロゲン:C目jのようなアルキ ル:-C目、CIのようなハロアルキル:-C目、O目の ではない。例えば、Rとしては、上記の式(1)につい。15。ようなヒドロキンアルキル:-CH。CNのようなシア ノアルキル:メトキシのようなアルコキシ:ピニルのよ うなアルケニル;エチニル、ジエチニルのようなアルキ ニル;カルボキシル;エトキシカルボニルのようなアル コキシカルボニル; アセチルのようなアルキルカルボニ ル:下記の基:

[0027]

[ft9]

【0028】で示されるようなエーテル基から誘導され る:下記の基:

[0029]

[(t10]

【0030】で示されるような無水物から誘導される 基:-B(OH)』、シアノ、アミノ、ニトロ、ホルミ ル、シアナト、-COC1、-CONHN日」が挙げら

【0031】前記官能基が窒素のような原子を含むフル オレン重合体の場合(アゾメチン、キノリン情格などを 含む場合)に無機酸又は有機酸を添加すると、例えば 【P-1-1】又は【P-1-2】のような塩が生成さ れるとともに、UV及びPL最大波長が変化する。例え ば、アゾメチン骨格含有フルオレン重合体の〔P-1〕 に塩酸を添加した場合、UV最大波長は370mmから3 55 mic変化し、PL最大波長が現れなかった(ホトル ミネセンスがみられなかった)ものが、411mで発光 するようになる.

【0032】また、本発明は、上記フルオレン系重合体 に酸を添加したときに生成される塩であり、これらの酸 付加塩が好ましい。酸は、無機酸又は有機酸であること

が好ましい。無機酸又は有機酸は、塩酸又はp-トルエ ンスルフィドであることが好ましい。また、p-トルエ ンスルホン酸も好ましい。アゾメチン、キノリン又はイ ミド骨格を有するフルオレン系型台体の酸付加塩である ことが好ましく、これらの骨格を有するフルオレン系量 台体としては、例えば、(P-1)のようなポリアゾメ チン、(P-18)のようなポリキノリン又は及び(P -19) 又は (P-30) のようなポリイミドが挙げる

【①033】本発明のフルオレン系化合物、フルオレン 系重合体及び重合体の融付加塩は、E L業子の発光層の ための発光材料として使用することができる。また、発 光層の発光材料には、ポリビニルカルパゾール。ポリ (1.4-ヘキンルオキシ-2.5-フェニレンビニレ ン) 又はポリ (3-ヘキシルチオフェン) を包含する 高分子と、フルオレン系化合物、フルオレン系重合体及 び重合体の敵付加塩の1種以上とが、プレンドされてい るEし素子であることが好ましく、特にこれらの高分子 とフルオレン系重合体とがプレンドされている。EL案 子であることが好ましい。

【①①34】本発明に係るフルオレン系化台物(単置 体)及びその重合体は、次の反応式のような方法により 製造することができる。

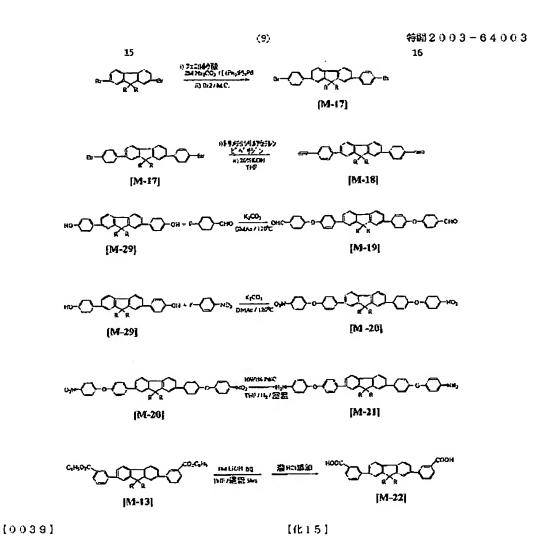
[0035]

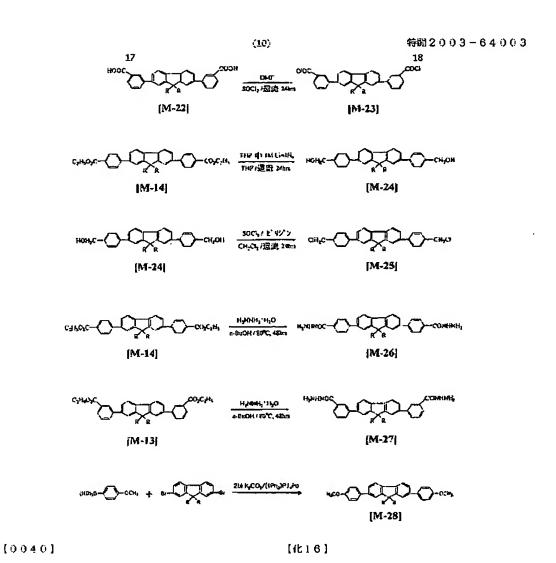
[(11]

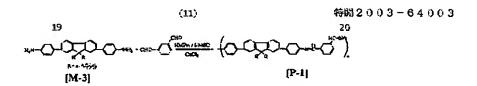
[ft12]

[0036]

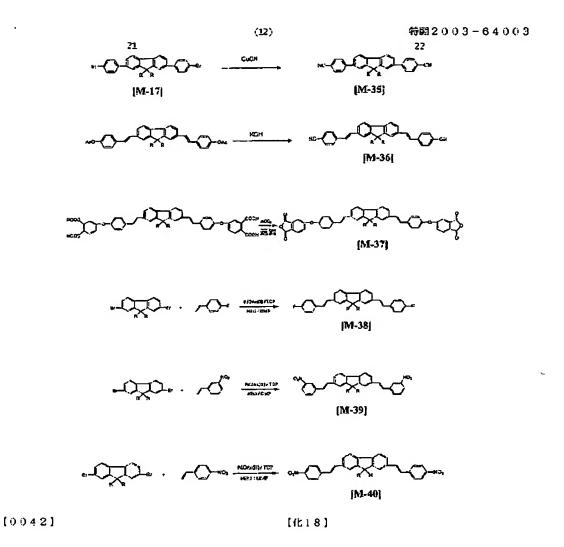
[0037] [(t13)







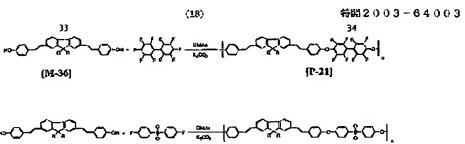
[0041] [(617]



[(119]

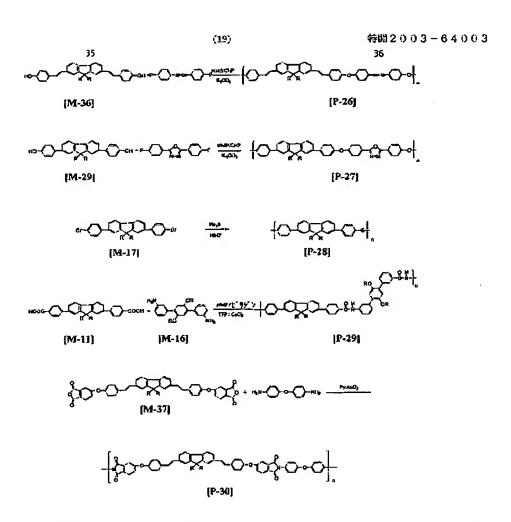
[0043]

[0045]



[0048]

[IL24]



【① 0 4 9 】なお、本発明に係るフルオレン系化合物及び/又はその重合体の製造には、上述したような方法の他にも、最終物質の構造が同様であれば、公知のいかなる方法を使用してもよい。即ち、本発明に係るフルオレン系化合物及び/又は重合体を製造するための溶媒、反応温度、濃度又は触媒などを特に限定する必要はなく、製造収率も限定されない。

【0050】次の表1は、Rがnーヘキシル基である場合のフルオレン系化台物及びフルオレン系宣台体は生成に用いる、他の単置体の構造並びにそれらの発光特性を示す。それらの製造方法及び構造の確認は、例1~40にて詳細に設明する。

【0051】 【表1】 (20)

特闘2003-64003

裘1

37

モノマー	構造(R=n~物)	UV(A _{mm}) (nm)	PL(\lambda_m) (ium)	Butico
[63-1]	(HO) ₂ B R R R-43/1	290 / 916	394	188-191
LP-M)	02N-0-102	374		134-136
[14-3]	H2H-O-CRC O-MH2	344	397	79-90
(M-4)	03/10-003	362	-	128-129
[M-6]	H ₂ N O O NH ₂	333	385	135-138
[M-6]	оно-СтрС-сно	354	428	120-121
[14]-7]	NCH2G-(C)-(CH2CN	330	367/383	104-105
[NS-8]	₹₽₽	344	388/407	108-107
[M-@]	CIH ₂ C	328	388/405	97-98
[M-10]	4.0-O-CA,	332	374	68-09

[0052] 【表2】 (21)

39

特闘2003-64003

モノマー	接查{R□n-N/d}	(sm)	우년(기 _교) (대제)	発出での
[53-11]	носо-О-Сто	344	364	290-293
(M-12)	CDC-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C	364	432	130-131
[66-13]	C ₂ H ₃ O ₂ C	350	368/392	94-95
[78-14]	C2H5O2G	344	390408	100-101
[M-15]		328	•	120-127
<u>[</u> M-16]	H ² W-7-2-2-2-4-1 ²	320	380	105-108
(59-17)	8	332	368/366	12-123
[N2-18]		348	392	101-102
[M-49]	040-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	934	376/482	86-88
(M-50)	034-Q-0-Q-12-Q-0-Q-10-3	334		102-103
[M-21]	H ₂ N-O-O-O-NH ₂	336	375/993	57-68
[M-22]	HOOC COOH	330	404	227-225

[0053] 【表3】 (22)

特闘2003-64003

41 PL(Line) モノマー (小さ~n= N) 近投 融点(°C) (nm) (ren) [[85-23] 445 113-114 326 388/386 (M-24) 330 68-**5**9 438 104-108 [M-25] 334 134-136 343 408 [M-26] 332 370/386 105-108 [M-27] 372/358 104-1G5 334 [M-28] [M-29] 340 397 142-143 330 365/363 125-128 [M-30] 332 384 183-184 [M-31] [M-32] 350 414 214-216 187-188 332 374 350 414 130-131 [M-34]

[0054]

46 【表4】

(23)

特闘2003-64003

モンマー	務治(R=n小ヤシト)	(ma)	PL(A _{cen}) (mn)	融度(°C)
[編-35]	NO-C-C-C-CN	.942	389/404	113-115
[34-36]	HO RR COM	378	415/438	98-97
[18-37]	good the conf	380	429	190-193
[M-38]	F-C	372	407/430	116-111
[8/1-30]	05 NO - NO 5	378		189-102
[68-40]	O ₂ N-	374	•	161-168

【0055】次の表2は、Rがn-ヘキシル基である場 台のフルオレン系重台体の構造及びそれらの発光特性を 示す。それらの製造方法及び構造の確認は、例41~6

43

6にて詳細に説明する。

[0056]

【表5】

(24)

特闘2003-64003

表2

45

382	I	T		i	
和合建	裁造 (№ p~4州)	(uss)	PL(Z) (nm)	M _w x 60°	P.O.I.
[P-4]	(0-020-0-100)	970	-	19.9	2.54
[P-5-1]	10-025-0-\$1-0 ₂₁ .	356	411	-	-
[P-1-2]	to-come of moracular lacking in the lacking indicates in the lacking in the lacking in the lacking in the lacki	3 4	418	<u>.</u>	-
[2-2]	(0000-0000-i)	980	•	10.7	2/19
[b-2]	(O-0XO-0-155-1-1)	333	375	9.6	1,42
[P-4]	المحكم ومكت مها	360	•	19 2	2.44
[P-5]	10-020-0 ₄₋₀₂₋₁	32D	•	18.6	3.61
[P-6)	10200-1000 100 100 100 100 100 100 100 100	362	426	4,8	185
[P-7]	to oppositely.	٠		٠	·
fb-øi	to-CEO-o-bisaisé-o-iniavié-j.	344	400	10.5	1,9
(b-a)	10-0×0-0-0-1	366	454	_	

[0057] 【表6】

特闘2003-64003 (25)

	4/				48
集合体	株造 のつっへかか)	(yw) (lyb ^{ert})	bra) braj	M _a x 10 ⁻³	₽D.L
[P-16]	TO CHARDE CONTROL	344	407	11.7	2.6
[P41]	+0000000.	35 6	432		
[P-42]	الماسية	334	985	12.3	2.1
(P-13)	10-000-012-013-014"	993	460		
[9-44]	Land Samuel Committee of the same of the s	334	379	12.7	17
[P-15]	postog, pot	326	388		•
HP-16]	10000000000000000000000000000000000000	338	3784302	88.0	2.6
(P~17)	10-20-00 com	834	4484475	76.2	2.4
[P-48]	18 20 circl	374	431	40.3	3.29
[P-18]	footofootof	324	367	(30°C, (30°C, (35°C), (35°C), (35°C)	•
[P-2 8]	[-0-0X0-0-r-r]	330	3669363	29.9	2.63

[0058] 【表?】

重合体	概定 (用* ローヤジョ)	(MIN) (MCP ^m)	PL(A _{vec}) (nm)	M _e x 10°	P.D.I,
[9-21]	10-ch-0.pt/pt/1	378	415/438	298.8	3.57
[0-22]	€-<************************************	380	617/643	160.0	3.6
[P-23]	するながらなず	378	417/438	ðer\$	8.24
[P-24]	ではなくつらいる。	380	41B/442	26.2	2.58
[P-26]	10-00-00-04-04	380	417/440	235.3	3.90
jP~26)	するかってるのまりま	304	415/443	13.7	2.28
[P-27]	したい つ。 	30.6	372/289	185.2	3.34
(P-28)	€	346	395	5.8	1,68
[6-78]	+0-4だらつまる。 ** ひっこう	342	107	n _{ed} =0.2dl/g ;30°C; 0.5g/dl, DMAc)	•
(b-sa)	tookin orderd	932		_{Пын} =1,07(U) (30°С, 0.5968, ИМР)	•

【0059】前記表1及び表2に示された発光特性は、 例67で説明した方法と同様の方法により測定された。 【0060】本発明に係る有機及び高分子系EL素子及 び/又は他の光学素子は、前記表1及び表2に示したよ うな多様な構造及び官能量を有するフルオレン系化台物 及びその宣合体を、発光のための主要材料として使用し て製造される。

49

は重合体を、真空蒸君、スピンコーティング、ロールコ ーティング、バーコーティング及びインクジェットコー ティングなど、既に公知の方法を利用して薄膜化によ り、そのままEL材料として使用することができる。E **L素子の機成は、通常の発光圏材料を陽極と陰極間に位** 置させる方式。即ち、陽極/発光層/陰極の最も典型的 な素子の形態に加えて、正孔伝達屈や電子伝達層の材料 (日本特許出願公開平2-135361号公報、同平3 -152184号公報及び同平6-207170号公

層/発光層/電子伝達層/陰極のような形態を全て包含 するものであり、構成方式に特に制限されない。 【0062】ここで、前記陽極として、ガラス、透明プ

ラスチック及び石英などの透明な支持基板に、ITO、 金、銅、酸化スズ、酸化亜鉛などの金属及び金属酸化 物、或いはポリピロール、ポリアニリン及びポリチオフ ェンのような有機半導体化合物が通常 1 0 nm~ 1 μmの 【①①61】本発明に係るフルオレン系化合物及び/又 40 厚さに被覆された材料を電弧物質として使用することが 可能である。また、前記陰極として、ナトリウム、マグ ネシウム、カルシウム、アルミニウム、インジウム、 銀、金及び銅のような金属材料又はそれらの台金質を使 用することができる。

【0063】具体的な例を挙げると、前記正孔伝達層と しては、ボリビニルカルバゾール、2、5ービス(4) -ジエチルアミノフェニル)-1,3、4-オキサジア ゾール又はN、N' -ジフェニル-N、N' - (3-x チルフェニル) -1, 1′-ピフェニル-4, 4′-ジ 銀)を一緒に使用して樽成する、即ち、陽極/正孔伝達 50 アミン(TPD)などを、前記電子伝達層としては、ト

52

リス(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム、2-(4' - tert-ブチルフェニル) -5 - (4" -ピフェ ニル)-1,3、4-オキサジアゾール、又は2、4, 7-トリニトロー9-フルオレノンのような公知の化合 物を、真空蒸着法、スピンコーティング、キャスティン グ及びLB法などの公知の薄膜形成方法を利用して塗布 して使用することができる。

51

【0084】加えて、本発明に係る発光材料を前記正孔 伝達層、電子伝達層、又は本発明に係る相互相異する意 存の発光重合体とプレンドして使用することも可能であ り、倒えば、ポリビニルカルパゾール、ポリ()、4-ヘキシルオキシー2, 5-フェニレンピニレン) 又はポ り(3-ヘキンルチオフェン)等と、本発明に係る重合 体とを、クロロホルムのような有級溶媒に溶解させた 後、スピンコーティング又はキャスティング方法により 塗布して使用することができる。特に限定する必要はな いが、このときの滅度は、本発明に係る発光高分子をボ リビニルカルパゾールに対して0.001~99%、好 ましくは(). 1~50%となるように調節し、更に、薄 26 膜の厚さは5mm~5μm、好ましくは50mm~1μmとな るようにして使用することができる。

【①①65】また、本発明に係る発光素子と、一般の有 **機溶媒に溶解されて薄膜を形成し得る高分子と、を上述** した遺皮及び厚さの範囲でプレンドして使用することも 可能であり、使用可能な高分子としては、例えば、ポリ メチル (メタ) アクリラート、ポリ (メタ) アクリラー ト、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニ ル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアクリロニト リル、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、 ポリビニルアセテート、ポリビニルプチラール、ポリビ ニルアミン、ポリカプロラクトン、ポリエチレンテレフ タレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリウレタ ン、ABS、ポリスルホン及びポリフッ化ピニル物のよ うな熱可塑性のプラスチック、又はポリアセタール、ポ リアミド、ボリイミド、アルキド勧脂等のようなポリエ ステル、ポリ尿素、並びにフラン、メラミン、フェノー ル、シリコーン、エポキン及びナイロン(登録商標)の ような汎用制脂が包含される。

100661

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をより具体的 に説明するが、これらの実施例により本発明が制限され るものではない。

【①067】単量体の台成

64 1

9、9′-ジーn-ヘキシルフルオレン-2、7-ジボ レート (M-1) の合成

鎖絆機、温度計及び虚流コンデンサーを備えた1リット ル容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、60.0g (0. 12mol) の2、7ージプロモー9、9'ージへ

キシルフルオレン及び11.9g(0.49mol)のマグ ネシウムを入れ、400mlのテトラヒドロフラン(丁目 F) に溶解した後、少量のヨウ素を添加し、70°Cで6 時間遠流させて遠明な茶色のグリニャール試薬を得た。 次いで、機械式撹拌機の設置された2 リットル3 口のフ ラスコに、38. ()g((). 36mol) のホウ酸トリメチ ル〔B(OCH、)。〕を添加し、ドライアイスにより冷 却させた後、無水THFに溶解させた溶液に、前記グリ ニャール試楽を徐々に満下して-78℃で2時間撹拌さ 台体、又は可溶性のPPV及びPTh誘導体のような既 19 せた後、常温で2日間撹拌した。次いで、前記混合溶液 に2Mの塩酸溶液500mを徐々に加えた後、3時間損 **掉して透明な黄色の溶液を得た。次いで、前記溶液をジ** エチルエーテルにより3回抽出し、該抽出物を確酸マグ ネンウム無水物により乾燥させた後、濾過して、溶媒を 除去して暗褐色の固体を得た。次いで、前記固体をアセ トン/ヘキサン(20:80)に再結晶させて純白色の 固体を得、該固体を徳過した後、40℃の真空オープン で充分に乾燥させて、30g(収率58.8%)の生成 物を得た。融点は188~189℃であった。

> "H-NKR (DMSO-d"), \$0.42(br, 6H, CH,), 0.61-0. 91(t, 15H, Oh), 1.9(br, s, 4H, COh), 7.73-7.81 (d, 5H, 芳香族), 8.04(s, 4H, CH) [0068] 例2

2、7-ビス-(4-ニトロフェニル)-9、91-ジ -n-ヘキシルフルオレン (M-2) の合成 鎖拌機、温度計及び還施コンデンサーを備えた5 () (m) 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、5.0g(1 1. 8 mmol) の 9. 9′ - ジー n - ヘキシルフルオレン -2、7-ジボレート、5、26g(26、()mmol) の 30 4-プロモニトロペンゼン (BrC,H,NO,) 及び 3q(). 26mol)のテトラキストリフェニルホ スフィンパラジウム〔(PPh』)。】Pd(O)を入れ て 1 4 () m1のトルエンに溶解させ、更に 2 M、 6 5 m1の 炭酸ナトリウム溶液を添加して48時間還流させた。次 いで、反応完了後に窒温まで温度を低下させ、トルエン により3回抽出した後、抽出物を数回水洗し、確酸マグ ネンウム無水物により乾燥させ、濾過し、溶媒を除去し

(1:1)の混合溶媒でシリカゲルカラムを用いて精製 した後、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により再結晶 化させて黄色の微細な結晶を得た。次いで、得られた結 晶を40℃の真空オーブンで充分に乾燥させて、5g (収率73.2%) の生成物を得た。融点は134~1 36°Cであった。

て得た粘性のある液体を、ヘキサン/塩化メチレン

"H-NMR (CDCT,), 80.72-1.12(m, 72H, Oh及びOh,), 2.04-2.12(m, 4H, COL),7.62-7.81(m, 14H, 芳香族) 【0069】例3

2、 7ービス (4ーアミノフェニル) -9、91 -ジー n-ヘキシルフルオレン(M-3)の合成

59 鎖針機を備えた500㎡容の2口フラスコに、4.0g

(28)

特闘2003-64003

54

(6. 9mmol) の2, 7-ビス (4-ニトロフェニル) -9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン及び10wt% の活性炭担持パラジウム (Pd/C) lgを入れて50m 1の酢酸エチルに溶解させた後、水素ガスを充填させな がら24時間常温で反応させた。次いで、反応が終了す ると、硫酸マグネシウム無水物を入れて乾燥させ、濾過 した後、疼媒を除去して得た粘性のある液体を、塩化メ チレン窓礁によりシリカゲルカラムを用いて精製した 後、メタノールにより再結晶化させて白色の微細な結晶 を得た。次いで、得られた結晶を40°Cの真空オープン 10 で充分に乾燥させて、2.2g(収率65.0%)の生 成物を得た。融点は79~81℃であった。

53

³H-NAR(CDC7。)、80.72-1.15(m、22H、CH、及びCH。)、 1.96-2.04(m, 4H, COH,),3.67(Br, s, 4H, NH,), 6.76-7.72(m, 14H, 芳香族)

[0070] 倒4

2、アービス(3ーニトロフェニル)-9、91 -ジー n-ヘキシルフルオレン(M-4)の合成 機械的鎖控機、温度計及び返流コンデンサーを備えた 1 リットル容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、4 0. ()g(81.3mmol)の2、7ージプロモー9、 9' -ジーn - ヘキシルフルオレン、29、8q((). 178mmol) の3-ニトロベンゼンボレート(O,NC。 H.B (OH),)及び(0.93g(0.81mmol)のテ トラキストリフェニルホスフィンパラジウムを入れて3 ① O mのトルエンに溶解させ、更に 2 M、 1 5 O mの炭 酸ナトリウム溶液を添加して4.8時間遠流させた。次い で、反応完了後に窒温まで温度を低下させ、トルエンに より3回拍出した後、拍出物を数回水洗し、硫酸マグネ シウム無水物により乾燥させ、濾過した後、溶媒を除去 30 して得た粘性のある液体を、酢酸エチル/ヘキサン

(1:3)の混合溶媒によりシリカゲルカラムを用いて 精製した後、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により再 結晶化させて黄色の微細な結晶を得た。次いで、得られ た結晶を40°Cの真空オープンで充分に乾燥させて、2 5q(収率53.3%)の生成物を得た。融点は135 ~136°Cであった。

*H-NKR (CDC7,)、80.72-1.13(m、22H、CN及びCN。)、 2.06-2.14(m, 4H, COL),7.62-8.56(m, 14H, 芳香族) 【0071】例5

2、7-ビス(3-アミノフェニル)-9,91-ジー n-ヘキシルフルオレン(M-5)の合成

競評機を備えた500m容の2口フラスコに、9.0g (15.6mmol)の2, 7-ビス(3-ニトロフェニ ル) -9, 9' -ジ-n-ヘキシルフルオレン、10wt %の活性炭担持パラジウム (Pd/C) 1. 5gを入れ て100mlの酢酸エチルに溶解させた後、水素ガスを充 填させながら24時間常温で反応させた。反応が終了す ると、硫酸マグネシウム無水物を入れて乾燥させ、濾過 した後、溶媒を除去して得た粘性のある液体を、酢酸エ 50 混合溶媒によりシリカゲルカラムを用いて精製した後、

チルノヘキサン(1:1)の複合溶媒によりシリカゲル カラムを用いて精製した後、ジエチルエーテル/メタノ ールの混合溶媒により再結晶化させて白色の結晶を得 た。次いで、得られた結晶を40°Cの真空オープンで充 分に乾燥させて、6.5q(収率80%)の生成物を得 た。融点は120~121℃であった。 "H-NAR (CDC7,), 89.76-1.16(m, 22H, Oh.及びOh.),

2.02-2.10(m, 4H, COH,), 3.77(br, s, 4H, NH,), 6.72-7.79(m, 14H, 芳香族)

【0072】例6

2、7-ビス(4-アルデヒドフェニル)-9、9′-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-6) の台成 鎖絆機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 () (ml 容の3口フラスコに、アルゴン奪留気下、5.0g(1 1. 8mmol》の9, 9' - ジーn - ヘキシルフルオレン -2、7-ジボレート、4、8g(26、0 mmol)の4 ープロモベンズアルデヒド (BrC。H,CHO)及び (). 3g(). 26mmol) のテトラキストリフェニルホ スフィンパラジウムを入れて140mlのトルエンに溶解 20 させた後、夏に2M、65m1の炭酸ナトリウム溶液を添 加して4.8時間退逸させた。次いで、反応完了後に窒温。 まで温度を低下させ、トルエンにより3回抽出した後、 拍出物を数回水洗し、硫酸マグネシウム無水物により乾 燥させ、濾過した後、溶媒を除去して得た粘性のある液 体を、塩化メチレン溶媒によりシリカゲルカラムを用い て錯誤した後、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により 再結晶化させて黄色の結晶を得た。次いで、得られた結 晶を40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、5.0 q (収率77.8%) の生成物を得た。融点は128~ **129℃であった。**

"H-NAR (CDC7,)、89.71-1.12(m, 22H, Ot,及びOt,), 2.03-2.11(m, 4H, COH,),7.62-8.02(m, 14H, 芳香族), 10.08(s, 2H, OH))

【0073】例7

2、 7-ビス(4-アセトニトリルフェニル)-9, 9′-ジーカーヘキシルフルオレン(M-7)の合成 鎖拌機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた5 () (m) 容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、9.0q(1 6. 58mmol) の9, 9' -ジーn - ヘキシルフルオレ ン-2, 7ージボレート、7. 15q(36. 4.7mms 1) の4 - プロモフェニルアセトニトリル (BrC.H. CH₂CN) 及び()、42q(()、36mmo1) のテトラキ ストリフェニルホスフィンパラジウムを入れて180ml のトルエンに溶解させ、更に2M、90mlの炭酸ナトリ ウム溶液を添加して48時間遅流させた。次いで、反応 完了後に窒温まで温度を低下させ、トルエンにより3回 拍出した後、抽出物を数回水洗し、硫酸マグネンウム魚 水物により乾燥させ、濾過した後、溶媒を除去して得た 粘性のある液体を、酢酸エチル/ヘキサン(1:2)の

(29)

特闘2003-64003

56

エタノール/クロロホルムの復合溶媒により再結晶化さ せて黄色の箱晶を得た。次いで、得られた箱晶を40℃ の真空オープンで充分に乾燥させて、4.7g(収率5 0%) の生成物を得た。融点は104~105℃であっ

55

¹H-NAR (CDC)。)、 8 9.72-1.07(m, 22H, Ch及びCh)、 2.01-2.18(m, 4H, COL), 3.83(s, 4H, CL(ON), 7.42-7. 81(m, 14H, 芳香族)

【0074】例8

2、7-ビス(4-ビニルフェニル)-9、91-ジー 10 n - ヘキシルフルオレン(M - 8)の合成 遺拌機、温度計及び遠遠コンデンサーを備えた500ml 容の3口フラスコに、窒素アルゴン雰囲気下、20.0 q(40.6mmol)の2, 7ージプロモー9、9′ージ -n-ヘキシルフルオレン、13、3q(89、4mmo の4-ビニルフェニルボレート【H₂C=CHC₆H₆ B(OH),]及び()、4.6q(()、4mmol) のチトラキ ストリフェニルホスフィンパラジウムを入れて200ml のトルエンに溶解させ、更に2M、100mlの炭酸ナト リウム溶液を添加して4.8時間還漉させた。次いで、反 20 応完了後に室温まで温度を低下させ、トルエンにより3 回抽出した後、抽出物を数回水洗し、硫酸マグネンウム 魚水物により乾燥させ、濾過した後、溶媒を除去して得 た钻性のある液体を、酢酸エチル/ヘキサン(1:3) の混合溶媒によりシリカゲルカラムを用いて精製した 後、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により再結晶化さ せて黄色の結晶を得た。次いで、得られた結晶を40℃ の真空オーブンで充分に乾燥させて、16.0g(収率 73%) の生成物を得た。融点は106~107℃であ

³H-NNR (CDC),), かり.75-1.16(m, 22H, CL)及びCL(), 2.04-2.12(m, 4H, CCH,)、5.29-6.86(m, 6H, ビニル)、 7.53-7.82(m, 14H, 芳香族) 【0075】例9

2. アービス(3ークロロメチルフェニル)-9.9' - ジ - n - ヘキシルフルオレン(M - 9)の合成 撹拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた250ml 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、2.0g (4. 7 mmol) の9, 9′-ジーカーヘキシルフルオレ ン-2, 7-ジボレート, 2, 14q(10, 4mmol) の3-プロモベンジルクロライド(BrC,H,CH,C !)及び①、12g(①、104mmol)のテトラキスト リフェニルホスフィンパラジウムを入れて5 (mTのトル エンに溶解させ、更に2M、25mlの炭酸ナトリウム溶 液を添加して48時間返流させた。反応が終了すると、 **室温に温度を低下させ、トルエンにより3回拍出した** 後、抽出物を数回水洗し、硫酸マグネシウム無水物によ り乾燥させ、滤過した後、溶媒を除去して得た钻性のあ る液体を、酢酸エチル/ヘキサン(1:3)の混合溶媒 によりシリカゲルカラムを用いて精製した後、酢酸エチ 50 率70%)の白色の固体を得た。融点は290~293

ルノヘキサンの混合溶媒により再結晶化させてクリーム 色の結晶を得た。次いで、得られた結晶を40℃の真空 オープンで充分に乾燥させて、1.20(収率43.5 %) の生成物を得た。融点は97~98℃であった。 「HINAR (CDCT,)、80.75-1.11(m, 22H, Cも及びCH)、 2.05-2.13(m, 4H, COL),4.73(s, 4H, CL(Cl), 7.41-7. 84(m, 14H, 芳香族) 【0076】例10

2、 7ーピス (トリル) - 9、 91 - ジーカーヘキシル

フルオレン (M-10) の合成 機械的競拌機、温度計及び返流コンデンサーを備えた1 リットル容の3日フラスコに、窒素雰囲気下、40.0 g(81.3mmol)の2,7-ジプロモー9、9'-ジ -n-ヘキシルフルオレン、24、4q(i)、18mmo の4-トリルボレート【CH,C,H,B (OH), 及び(). 94q((). 81mmol) のテトラキストリフェ ニルホスフィンパラジウムを入れて4 () () m1のトルエン に溶解させ、更に2M、200mlの炭酸ナトリウム溶液 を添加して48時間還流させた。反応が終了すると、室 温に温度を低下させ、トルエンにより3回拍出した後、 抽出物を数回水洗し、硫酸マグネシウム無水物により乾 燥させ、濾過した後、溶媒を除去して得た粘性のある液 体を、酢酸エチル/ヘキサン(1:2)の混合溶媒によ りシリカゲルカラムを用いて精製した後、酢酸エチル/ ヘキサンの混合溶媒により再結晶化させてクリーム色の 結晶を得た。次いて、得られた結晶を40℃の真空オー ブンで充分に乾燥させて、36. la (収率86%) の 生成物を得た、融点は88~89℃であった。 "HT NAR (CDCT,), 89.76-1.10(m, 22H, Oh及びOh),

【0077】例11 2、 7 - ビス (4 - カルボキシルフェニル) - 9、91 - ジ - n - ヘキシルフルオレン(M - 1 1)の合成 鎖拌機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた1リット ル容の3口フラスコに、15. ()q(29. 1mmol)の 2. 7ービス(トリル)-9, 9'ージーカーヘキシル フルオレンを入れて27()mIのピリジンに溶解させた 後、遠流させた。次いで、前記溶液に50両の遊路水を 加え、13.8q(87.4mmc1)の過マンガン酸カリ ウムを4時間にかけて添加した後、8時間還流させて茶 色の混合液を得た。次いで、前記混合液に350mmの線 殿水を加え、更に、27.6gの過マンガン酸カリウム を6時間にかけて添加した後、12時間還流させて茶色 の混合液を得た。次いで、前記混合液を熱い状態で濾過 し、遊野水により数回洗浄して黄色の溶液を得た。次い で、前記溶液に遺塩酸を少量ずつ添加し、白色の沈殿物 が生成されると、徳過し、厳密的に水洗いした後、50 ℃の真空オープンで充分に乾燥させて、11.7g(収

30 2.03-2.11(m, 4H, COH,),2.46(s, 6H, CH,), 7.31-7.82

(m, 14H, 芳香族)

58

でであった。

'H'NAR (DMSO-d'), さ0.53-0.96(m, 22H, CH,及びに 性), 9.96-2.11(m, 4H,CCH,), 7.71-8.95(m, 14H, 芳香 族), 12.96(br, s, 2H, COCH)

57

【0078】例12

2、7-ビス(4-クロロカルボニルフェニル)-9, 9′-ジーn-ヘキシルフルオレン(M-12)の台成 鎖拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 0ml容 の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、6. 0g(1 0. 4mmol) の2, 7-ビス (カルボキシルフェニル) -9、91ージーカーペキシルフルオレンを入れ、30 mlの塩化チオニル(SOC 1。)を添加して加熱により 溶解させた後、1mlのジメチルホルムアミド (DMF) を添加して12時間還流させた。次いで、前記溶液を盒 温に低下させ、減圧下で溶媒を完全に除去した後、ジェ チルエーテルを加えて溶解される部分と溶解されない部 分とに分離させた。次いで、前記ジエチルエーテルに落 解された部分からジェチルエーテルを完全に除去した 後、石油エーテル/ジェテルエーテルの混合溶媒により 再結晶化させて黄色の結晶を得た。次いで、得られた結 20 晶を濾過し、40℃の真空オープンで充分に乾燥させ て、4.3g(収率67%)の生成物を得た。融点は1 30~131°Cであった。

¹ H NKR (CDC1,)、 89.71-1.12(m, 22H, CH.及びCH.)、 2.03-2.11(m, 4H, CCH.)、7.61-8.25(m, 14H, 芳香族) 【0079】例13

2、 7 - ビス (3 - エチルオキシカルボニルフェニル) - 9、 9' - ジー n - ヘキシルフルオレン (M - 13) の合成

鎖拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 0 0 ml 30 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、10.0g (23. 7mmol) の9, 9' - ジーn - ヘキシルフルオ レン-2, 7-ジボレート、11.9q(52.1mmo 1) のエチルー3ープロモベンゾアート及び(). 6g (i). 52mm(l) のテトラキストリフェニルホスフィン パラジウムを入れて260mのトルエンに溶解させ、更 に2M、130mmの炭酸ナトリウム溶液を添加して48 時間遠流させた。反応が終了すると、室温に温度を低下 させ、トルエンにより3回抽出した後、抽出物を敷回水 洗し、硫酸マグネシウム無水物により乾燥させ、濾過し た後、溶媒を除去して得た钻性のある液体を、酢酸エチ ルノヘキサン(1:3)の混合溶媒によりシリカゲルカ ラムを用いて精製した後、エタノール/アセトンの混合 溶媒により再結晶化させて白色の結晶を得た。次いで、 得られた結晶を40℃の真空オープンで充分に乾燥させ て、11g(収率73、8%)の生成物を得た。融点は 94~95℃であった。

【0080】例14 2、7-ビス(4-エチルオキシカルボニルフェニル) -9、9'-ジ-n-ヘキシルフルオレン(M-14) の合成

遺鉢機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 0 0 ml 容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、10.0g (23. 7mmol)の9,9'ージーnーヘキシルフルオ レン-2, 7-ジボレート、11.9q(52.1mm) 1) のエチルー4ープロモベンゾアート及びり、6g (i). 52mmol) のテトラキストリフェニルホスフィン パラジウムを入れて260mmのトルエンに溶解させ、見 に2M、130mの炭酸ナトリウム溶液を添加して48 時間遠流させた。反応が終了すると、室温に温度を低下 させ、トルエンにより3回抽出した後、抽出物を数回水 洗し、硫酸マグネシウム無水物により乾燥させ、濾過し た後、溶媒を除去して得た結性のある液体を、酢酸エチ ルノヘキサン(1:3)の混合溶媒によりシリカゲルカ ラムを用いて精製した後、エタノール/アセトンの混合 窓媒により再結晶化させて黄色の結晶を得た。次いで、 得られた結晶を40℃の真空オーブンで充分に乾燥させ て、9g(収率60%)の生成物を得た。融点は100 でであった。

¹H NAR (CDC1,), 89.72-1.05(m, 22H, CH及びCH₂), 1.46-1.44(t, 6H, CH₂), 2.69-2.08(m, 4H, CCH₂), 4.38-4.45(q, 4H, OCH₂), 7.58-8.14(m, 14H, 芳香族) 【 0 0 8 1 】 例 1 5

1、4-ビス(3-ニトロフェニル)-3。6-ジーへ キシルオキシベンゼン(M-15)の合成

鎖拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた500ml 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、20.00 (45.8mmil)の1,4-ジプロモー3,6-ジーへ キシルオキシベンゼン、16.8g(0.1mol)の3-ニトロベンゼンボレート (O,NC,H,B(OH)))及 び(). 53g((). 46mmol) のテトラキストリフェニ ルポスフィンパラジウムを入れて200mのトルエンに 溶解させ、更に2M、1()()m1の炭酸ナトリウム溶液を 添加して48時間還流させた。反応が終了すると、窒温 に温度を低下させ、トルエンにより3回拍出した後、拍 出物を数回水流し、硫酸マグネシウム無水物により乾燥 させ、徳過した後、溶媒を除去して得た粘性のある液体 を、酢酸エチル/ヘキサン(1:3)の混合溶媒により シリカゲルカラムを用いて錯製した後、酢酸エチル/へ キサンの混合溶媒により再結晶化させて黄色の微細な結 晶を得た。次いで、得られた結晶を40℃の真空オーブ ンで充分に乾燥させて、12g(収率50%)の生成物 を得た。融点は126~127℃であった。

¹ H NAR (CDC1,)、 89.87-1.77(m、22H、CN 及びCN_t)、 3.91-3.98(m, 4H, CON_t)、7.91-8.51(m、10H、芳香族) 【① 0.8.2】例 1.6

50 1.4-ピス(3~アミノフェニル)-3,6-ジーへ

(31)

特闘2003-64003

60

キシルオキシベンゼン(M-16)の合成 鎖拌機を備えた500m容の2口フラスコに、9.0g (17.3mmol)の1,4-ビス(ニトロフェニル)-3.6-ジーヘキシルオキシベンゼン及び10xt%の活 性炭担持パラジウム(Pd/C)2aを入れて200ml のTHFに溶解させた後、水素ガスを充填させながら2 4時間鴬温で反応させた。反応が終了すると、確酸マグ ネシウム無水物により乾燥させ、濾過した後、溶媒を除 去して得た粘性のある液体を、ジエチルエーテル/メタ ノールの混合溶液により再結晶化させて白色の結晶を得 10 た。次いで、得られた結晶を40℃の真空オープンで充 分に乾燥させて、7. ()q(収率88%)の生成物を得 た。融点は105~106℃であった。

59

¹ HT NKR (CDC),), かり.81-1.69(m, 22H, CN及びCN_e), 3.57(Br, s, 4H, NH₆), 3.83-3.89(m, 4H, CCH₆), 6.62 -7.24(m, 1GH, 芳香族)

[0083] 例17

2、7ービス(4ープロモフェニル)-9、9ージール - ヘキシルフルオレン(M - 17)の合成

ル容の3日フラスコに、50.0g(0.1mol)の2, **7-ジフェニル-9,9´-ジ-n-ヘキシルフルオレ** ンを入れて400mの塩化メチレンに溶解させた後、氷 水を使用して-5℃に冷却させ、原に、100mlの塩化 メチレンにより看訳された33.6q(0.21mol)の 奥素を1滴ずつ添加し、添加が完了すると、温度を25 ℃にして2.4時間反応させた。反応が終了すると、赤い 反応波がなくなるまで20%の水酸化カリウム水溶液を 徐々に加え、有機圏を分離した後、敷回水洗し、硫酸マ グネンウム無水物により乾燥させ、濾過した後、溶媒を 30 除去して得た钻性のある液体を、ヘキサンに溶解させた 後、-40°Cに冷却させて固体を得た。次いで、前記固 体をヘキサンにより2回再結晶化させて純白色の結晶を 得 得られた結晶を濾過した後、30℃の真空オープン で充分に乾燥させて、55q(収率83.66%)の生 成物を得た。融点は121~123℃であった。

"HT NMR (CDCT,), & 0.71-1.06(m, 22H, OH, OH, 1.9 9-2.06(m, 4H, CON), 7.45-7.78(m, 16H, 芳香族) 【0084】例18

- n - ヘキシルフルオレン (M-18) の台成 撹拌機及び温度計を備えた250mlのフラスコに、4. ()q(5.8mmol)の2,7-ビス(4-((トリメチ ルシリル) エチニル) フェニル] -9、9′ -ジ-n-ヘキシルフルオレン及び2 ()wt%のフッ化カリウム6ml を入れて100mlのメタノールに溶解させた後、常温で 6時間反応させた。反応が終了すると、50mmのメタノ ールを添加し真空にして溶媒を除去した後、エーテルに より3回拍出し、数回水流し、硫酸マグネシウム無水物

により乾燥させ、徳過した後、溶媒を真空にして除去

し、ヘキサン/塩化メチレン(4:1)の混合溶媒によ りンリカゲルカラムを用いて精製した後、溶媒を除去し ヘキサンにより再結晶化させて2.8g(収率90%) の淡い黄色の固体を得た。融点は101~102℃であ

"HF NAR (CDCT,), & G.78-1.42(m, 22H, OL, OL), 2.0 2-2.1(m, 4H, CCH,), 3.19(s, 2H, CH), 7.42-7.78(m, 14H, 芳香族)

【0085】例19 1

2、7-ビス(4-アルデヒドフェニルオキシフェニ ル) -9, 9' -ジ -n $- \Delta + シルブルオレン (M-1)$ 9) の合成

撹拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた100ml 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、4.0g (7. 7mmol) の2, 7-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル) -9, 9' -ジーn-ヘキシルフルオレン、1.9 6q(15.8mmol) の4-フルオロペンズアルデヒド 及び2. 13a(15.4 mmol) の炭酸カリウムを入れ て25mlのジメチルアセトアミド (DMAc) に溶解さ 鎖្が機、温度計及び還流コンデンサーを備えた1リット 20 せた後、120°Cで8時間還流させた。反応が終了する と、常温に温度を低下させ、前記溶液を400mlの水に 徐々に満下させて固体が折出されると、濾過し、ジェチ ルエーテルに前記固体を更に溶解させ、数回水洗いした 後、蔵酸マグネシウム無水物により乾燥させ、濾過し、 溶媒を除去して、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒によ り再結晶化させて白色の固体を得た。次いで、得られた 固体を40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、4. 3q(収率76.7%)の生成物を得た。融点は86~ 88°Cであった。

> 『HT NKR(CDC7。)、89.73-1.69(m、22H、Cも及びChg)、 2.03-2.10(m, 4H, COL),7.13-7.91(m, 22H, 芳香族), 9.95(s. 2H, CHO)

[0086] 倒20

2、 7 - ビス (4 - エトロフェニルオキシフェニル) -9. 9'-ジ-n-ヘキシルフルオレン (M-20) の

撹拌機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた100ml 容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、6.0g(1 1. 6mmol) の2, 7ービス (4ーヒドロキシフェニ 7-ビス(4-エチニルフェニル)-9,9'-ジ-40 ル)-9,9'-ジ-n-ヘキシルブルオレン.3.3 q(23. 7mmol)の1-フルオロー4-ニトロペンゼ ン及び3. 2q(23. 1mmol) の炭酸カリウムを入れ て35回のジメチルアセトアミドに溶解させた後、12 0°Cで8時間遠流させた。反応が終了すると、常温に温 度を低下させ、前記窓液を400mの水に徐々に滴下さ せて固体が折出されると、濾過し、ジエチルエーテルに 前記固体を更に溶解させ、数回水洗いした後、硫酸マグ ネシウム無水物により乾燥させ、濾過し、溶媒を除去し て、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により再結晶化さ 50 せて淡い黄色の固体を得た。次いで、得られた固体を4

4/27/2005

特闘2003-64003

52

0 °Cの真空オープンで充分に乾燥させて、7.2 g (収 率79.8%)の生成物を得た。融点は102~103

61

'HT NACR (COCT₃)、 80.73-1.09(m, 22H, Oも及びOH₃)、 2.03-2.11(m, 4H, COL),7.06-8.28(m, 22H, 芳香族) 【0087】例21

2、7-ビス(4-アミノフェニルオキシフェニル)-9. 9' -ジ-n-ヘキシルフルオレン (M-21) の 会成

資料機を備えた500ml容の2口フラスコに、6.0g (7. 9 mmol) の2, 7 - ビス (4 - ニトロフェニルオ キシフェニル)‐9,9´‐ジ‐n‐ヘキシルフルオレ ン及び10m2%の活性炭担持パラジウム(Pd/C)2 gを入れて200mのT月Fに溶解させた後、水素ガス を充填させながら2.4時間常温で反応させた。反応が終 了すると、硫酸マグネシウム無水物により乾燥させ、濾 過し、溶媒を除去して得た結婚のある液体を、酢酸エチ ルノヘキサンの混合溶媒により再結晶化させて黄色の結 晶を得た。次いで、得られた結晶を40℃の真空オープ ンで充分に乾燥させて、4.7g(収率85%)の生成 20 物を得た。融点は57~58℃であった。

¹HTNAR (CDC),)、 80.71-1.95(m, 22H, CH,及びCH_e)、 2.01-2.05(m, 4H, COL),6.68-7.75(m, 22H, 芳香族) [0088] 例22

2、 7 - ビス (3 - カルボキシルフェニル) - 9、91 -ジ-n-ヘキシルフルオレン(M-22)の合成 鎖拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 O (in) 容の3日フラスコに、アルゴン寡聞気下、15.0g (23. 8 mmol) の2, 7-ビス (3-エチルオキシカ オレンを入れて100mlのTHFに溶解させ、更に、1 Mの水酸化リチウム(LiOH)水溶液100mを添加 して5時間虚流させた。反応が終了すると、THFを除 去し、濃塩酸を徐々に添加しながら撹拌して固体を得 た。次いで、前記固体を認過し、厳底的に水洗いした 後、更にヘキサンを入れて2時間撹拌させてクリーム色 の固体を得た。次いで、得られた固体を40℃の真空オ ープンで充分に乾燥させて、13.1q(収率95%) の生成物を得た。融点は227~229℃であった。 ³H NAR (DMSO-d), 50.58-0.92(m, 22H, Ch,及びC 40 容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、4. 0 q M.), 2.05-2.09(m, 4H,CCH,), 7.5-8.28(m, 14H, 芳香 族)

[0089] 例23

2、7-ビス(3-クロロカルボニルフェニル)-9, 91 -ジーn-ヘキシルフルオレン (M-23) の台成 資拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた5 Oml容 の3ロフラスコに、アルゴン芽聞気下、8. ()q(1) 3. 9mmol) の2, 7ービス(3ーカルボキシルフェニ ル)-9,91-ジーカーヘキシルフルオレン及び40 m1の塩化チオニルを入れて加熱して溶解させた後、2m1 50 溶媒により再結晶化させて白色の結晶を得た。次いで、

のDMFを添加して2.4時間遺迹させた。反応が終了す ると、前記徳波の温度を常温に低下させた後、源圧下で 溶媒を完全に除去し、シクロヘキザンを加えて溶解され るものと窓解されないものとを分離した。次いで、前記 溶解されるものに対して溶媒を除去した後、更にヘキサ ンに溶解させ、再結晶化させて黄色の結晶を得た。次い で、前記結晶を濾過し、4.0℃の真空オープンで充分に 乾燥させて、6. (g(収率70%)の生成物を得た。 融点は113~114℃であった。

「HENNAR (CDCT,)、おり.72-1.13(m, 22H, OL及びOL)、 2.04-2.11(m, 4H, COH,)、7.26-8.41(m, 14H, 芳香族) 【0090】例24

2、7-ビス(4-ヒドロキシメチルフェニル)-9。 9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン (M-24) の合成 満下ろうと、撹拌機及び返流コンデンサーを備えた25 ()m)容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、6. ()g (9. 5mmol) の2, 7-ビス (4-エチルオキシカル ボニルフェニル) - 9、9 * -ジー11 - ヘキシルフルオ レンを入れて30mlの無水THFに溶解させた。また、 40mの無水THFに1MのL:A1H。溶液を製造し た後、前記反応物に満下ろうとを利用して素早く添加さ せ、該混合物を24時間還流させた後、水浴を設けて水 を徐々に満下させた後、更に16wt%のNaOHを満下 した。次いで、沈殿物を濾過し、クロロボルムにより洗 巻した後、溶液をクロロホルム及び水により抽出する。 次いで、抽出された有機溶液を硫酸マグネシウム無水物 により乾燥させ、徳過し、減圧してクロロホルムにより 除去した後、酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒により再 結晶化させて白色の固体を得た。次いで、前記固体を流 ルボニルフェニル)-9、9′-ジ-n-ヘキシルフル 30 過し、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、5. 1q (収率96%) の生成物を得た。融点は113~1 14°Cであった。

> ¹ff N&R (CDC1,)、ઠ0.73-1.07(m、22H、ርኤ及びርዜ)、 1.89(s, 2H, CH), 2.01-2.09(m, 4H, CCH₂), 4.78(s, 4 H, Ot,), 7.47-7.80(m, 14H, 芳香族) 【0091】例25

2、 7ーピス(4ークロロメチルフェニル)-9、91 ージ-n -ヘキシルフルオレン(M-25)の合成 撹拌機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた 1 0 0 ml (7.31mms1)の2,7-ビス(4-ヒドロキンメチ ルフェニル》-9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン を入れて50mlの塩化メチレンに溶解させた後、1.4 mTの塩化チオニル及び()。()5mTのビリジンを添加した 溶液を12時間道流させた後、温度を常温に低下させた 後、海圧下で、前記塩化メチレン、塩化チオニル及びピ リジンを除去した。次いで、残りの固体をヘキサン/酢 酸エチル(5:1)の混合溶媒によりンリカゲルカラム を用いて精製した後、クロロホルム/メタノールの混合

(33)

特闘2003-64003

54

前記結晶を濾過し、40°Cの真空オープンで充分に乾燥 させて、4. 1q(収率94%)の生成物を得た。融点 は104~105℃であった。

63

『HTNAR (CDCT。)、80.73-1.13(m、22H、Ch.及びCh.)、 2.00-2.08(m, 4H, CH_c),4.68(s, 4H, CH_cCl), 7.49-7.8 1(m, 14H, 芳香族)

[0092] 例26

2、7ーピス(4ーヒドラジドフェニル)-9、9′-ジーnーヘキシルフルオレン (M-26) の合成 鎖拌機、温度計及び還達コンデンサーを備えた100m) 19 層のみを集めて數回水洗いし、硫酸マグネシウム無水物 容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、5.0g (7. 92mmol) の2, 7-ビス(3-エチルオキシカ ルポニルフェニル) - 9、9′-ジ-n-ヘキシルフル オレン及び35m1のブチルアルコールを添加し、加熱し て溶解させた後、6mlのヒドラジン・1水和物を滴下し た。次いで、80℃で48時間反応させた後、温度を寫 温に低下させ、酢酸エチル及び水により抽出した。次い で、有機層を確酸マグネンウム無水物により乾燥させた 後、少量の酢酸エチルのみを残して除去した。次いで、 後、1時間洗浄し、固体を濾過して、40℃の真空オー ブンで充分に乾燥させて、2.0g(収率42%)の生 成物を得た。融点は134~136℃であった。 『FINKR (CDC7,)、80.72-1.19(m、22H、CH、及びCH。)、 (s, 2H, NH), 7.60-7.90(m, 14H, 芳香族)

2.03-2.10(m, 4H, CH_b),4.21(br, s, 4H, NH_b), 7.51 【0093】例27 2、7-ビス(3-ヒドラジドフェニル)-9、9′-ジーnーヘキシルフルオレン(M-27)の合成 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、5.0g (7. 92mmol) の2, 7-ビス(3-エチルオキシカ ルポニルフェニル) - 9、 91 - ジ- n - ヘキシルフル オレン及び35mのプチルアルコールを添加し、加熱し て溶解させた後、6mlのヒドラジン・1水和物を滴下し た。次いで、80℃で48時間反応させた後、温度を倉 温に低下させ、酢酸エチル及び水により抽出した。次い で、抽出した有機圏を硫酸マグネシウム無水物により乾 燥させた後、少量の酢酸エチルのみを残して除去した。 次いで、前記少量の酢酸エチルをヘキサンに適下して沈 40 殿させた後、1時間洗浄し、固体を濾過して、40℃の 真空オープンで充分に乾燥させて、2.5g(収率5 2. 4%) の生成物を得た。融点は106~108℃で

*HTNMR (CDCT,), 89.72-1.96(m, 22H, Oh及びOh), 2.03-2.10(m, 4H, CH₆),4.21(br, s, 4H, NH₆), 8.09 (s, 2H, NH), 7.60-7.90(m, 14H, 芳香族) 【0094】例28

2、7-ビス(4-メトキシフェニル)-9、91-ジ -n-ヘキシルフルオレン (M-28) の合成

資料概及びコンデンサーを備えた丸底フラスコに、アル ゴン雰囲気下. 45. lq(81. 4mmol)の2,7-〈ジプロモ〉-9、9′-ジーカーヘキシルフルオレ ン、32、0g(0、21mil) のp-メトキシフェニル ボレート及び 1. () 6 g (1 mms7) のテトラキストリフ ェニルホスフィニウムパラジウム(〇)を入れて600 mのトルエンに溶解させ、更に2M、400mの炭酸カ リウム水溶液を添加して120℃の温度で48時間還流 させた。反応物をトルエンにより数回抽出した後、有機 により水分を除去し、濾過して溶媒を除去した後、酢酸 エチルを周閉溶媒として使用してカラムを用いて錯製し た後、溶媒として酢酸エチル/ヘキサンを使用して再結 晶化させて41.5g(収率83%)の生成物を得た。 融点は104~105℃であった。

 1 H NAR (CDC),), δ 0.76–1.16(m, 22H, OH, OH,), 2.1 0-(m, 4H, CCH₂), 3.91(s, 6H, CCH₃), 7.03-7.75(m, 1 4H、芳香族)

[0095]例29

前記少貴の酢酸エチルをヘキサンに滴下して沈殿させた。20~2、7-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-9、9^-ジーnーヘキシルフルオレン(M-29)の台成 丸底フラスコに、3()、()q(54、9mmil)の2,7 ービス(4ーメトキシフェニル)-9、9′ージーn-ヘキシルフルオレンを入れて400mの塩化メチレンに 溶解させた後。-70℃の反応温度で1M、220mlの ホウ酸臭素を 1 時間にかけて徐々に適下した後、前記温 度で1時間反応させ、常温に温度を上昇させながら24 時間反応させた。次いで、前記反応物に水を添加して加 水分解を行った後、有機層を分離させた。次いで、前記 鎖拌機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた100m~30~有機層に2Nの水酸化ナトリウム水溶液を添加し、アル カリ状態の固体が析出されると、薄い塩酸を添加して中 和させて透明に溶解した後、エーテルにより抽出して有 観暑のみを集めて、蒸留水により数回洗浄し、確酸マグ ネシウム無水物により水分を除去させ、溶媒を除去した 後、展開溶媒として酢酸エチル/ヘキサン(1:10) によりカラムを用いて精製した後、溶媒としてエーテル を使用して再結晶化させて21.8g(収率76.6 %) の生成物を得た。測定された融点は142~143 ℃であった。

> THINKR (DMSO-d), \$0.61-1.16(m, 22H, -OH,-,-CH₂), 2.10-2.12(m, 4H,-CCH₂-), 6.89-7.85(m, 14H, 芳香族)、9.57(s, 2H, -GH)

[0096] 例30

2、 7 - ビス (4 - シアナトフェニル) - 9, 9′ - ジ -n-ヘキシルフルオレン(M-3i))の合成 丸底フラスコ化、アルゴン雰囲気下、10、0g(1 9. 3 mmol) の2, 7-ビス (4-ヒドロキシフェニ ル)-9、91-ジーカーヘキシルフルオレン及び6、 lg (57. 9 mmpl) のシアン化臭素を添加し、100 m 50 1のアセトンに撹拌させて溶解させ、-30°Cの温度で

56

8㎡のトリエチルアミンを30分にかけて適下させた 後、温度を常温に上昇させながら10時間反応を行っ た。次いで、前記反応物に500回の水を添加し、反応 を中断 (quanching) させた役。塩化メチレンにより抽 出させ、有級層を集めて蒸留水により数回洗浄した後、 硫酸マグネシウム無水物により乾燥させ、濾過して溶媒 を除去した後、酢酸エチルにより再結晶化させて8.7 g (収率79.4%) の生成物を得た。融点は125~

65

¹ HT NNR (CDC7,), & 0.74-1.08(m, 22H, -CH₆-, -CH₆-), 10 2.03-2.07(m, 4H, -CCH,-), 7.40-7.84(m, 14H, 芳香 炼)

[0097] 例31

126℃であった。

2、7-ビス〔4-(3、4-ジシアノフェノキシ)フ ェニル】-9、9′-ジ-11-ヘキシルフルオレン(M -31)の台成

ディーンスターク (Dean Stank) 装置を備えた丸底フ ラスコに、10.0g(19.3mmol)の2、7ービス (4-ヒドロキシフェニル) -9, 9' -ジーn-ヘキ シルフルオレンを入れて、50mmのDMF及び40mmの 20 -n-ヘキシルフルオレン (M-34)の合成 トルエンに溶解させた後、更に5.6q(4).5mmご 1) の炭酸カリウムを添加して約140 ℃の温度を維持 しながら虚凌させた。次いで、前記ディーンスタークか ち水及びトルエンを完全に除去した後温度を約60℃に 冷却させ、反応混合物に6.93g(40.5mmol)の p-ニトロフタロニトリルを添加して24時間反応させ た。次いで、前記反応物を1000mlの水に挑駁させた 後、沈殿物を濾過して60°Cで減圧乾燥させ、展開窓媒 としてヘキサン/酢酸エチル(4:1)によりカラムを 用いて精製し、酢酸エチルにより再結晶化させて10. 2q(収率69%)の生成物を得た。融点は183~1 84°Cであった。

¹H゙NMR(CDC7,)、& G.68-G.81(m、22H、-CH。-, -CH。), 2.06-2.08(m, 4H, -OCH,-)、7.14-7.80(m, 20H、芳香 炊)

[0098] 例32

2、7ービス〔4ー(3、4ージカルボキシフェノキ シ) フェニル】-9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレ ン (M-32)の合成

丸底フラスコに、10.0q(13mmol)の2,7-ビ ス〔4-(3、4-ジシアノフェノキシ)-フェニル〕 -9.9'-ジ-n-ヘキシルフルオレン、14.6g (1). 26 mmol) の水酸化カリウム、75 mlの蒸留水及 び7.5回のエタノールを入れて撹拌しながら3日間還流 させた。次いで、熱い反応物を濾過して溶解されてない 不純物を除去した後、塩酸を添加してpHを2~3に調 節して得られた固体を濾過して数回水洗いした後、中桁 し、60℃で24時間減圧乾燥させ、酢酸エチル及びn -ヘキサンにより再結晶化させて8. 6g(収率78.

'HINNR (DMSO-d'), 80.58-1.20(m, 22H, CHL, C H_a), 2.16-2.20(m, 4H, COH_a), 7.15-7.92(m, 20H, 芳 香族)

[0099] 图33

であった。

2、7-ビス〔4-(3、4-ジカルボキシフェノキ シ) フェニル] -9, 9′-ジーn-ヘキシルフルオレ ンジ無水物(M-33)の合成

丸底フラスコに、5、 () q (5、 9 mmo1) の2, 7 -ビ ス〔4-(3、4-ジカルボキシフェノキシ) フェニ ル) -9, 91-ジーカーヘキシルブルオレン及び50 mlの無水酢酸を入れて24時間遅流させた。熱い溶液を 徳遇して疼解されてない不確物を除去した後、徐々に冷 却させて3.75q(収率7.8%)の生成物を得た。測定 された融点は187~188℃であった。

 2 HT NASR (CDC),), δ 9.76–1.12(m, 22H, OH, OH, 2.1 3-2.15(m, 4H, CCH_k), 7.24-8.04(m, 2CH, 芳香族) [0100] 例34

2、7-ビス(4-アセチルフェニル)-9,9′ -ジ コンデンサー及び湾下ろうとを備えた1リットルの丸底 フラスコに、30. ()q(61. 6mmol)の2, 7-ビ ス (ジフェニル) - 9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオ レン及び500mlのカーボンジスルフィドを入れ、常温 で撹拌して完全に溶解させた後、0℃で24.66g (185mm)) の三塩化アルミニウムを添加し、滴下ろ うとを使用して 1.4. 5 q(1.8.5 mmc1)の塩化アセチル を1時間にかけて適下させた後、24時間還癒させた。 次いで、前記反応物を2Mの塩酸と氷水との混合物に注 30 いで反応を中断させた後、塩化メチレンにより抽出さ せ、有級圏を集めて数回水洗いした後、硫酸マグネシウ ム無水物により水分を除去させ、濾過して溶媒を除去し た後、展闘密媒として塩化メチレン/ヘキサン(1/1 ()) によりカラムを用いて綺製した後、塩化メチレン/ ヘキサンにより再結晶化させて23.5a(収率66. 8%) の生成物を得た。測定された融点は130~13 1 ℃であった。

"HF NAR (CDCT,), & 0.73-0.79(т, 22H, СН, СН,), 2.0 7(m, 4H, COH,), 2.68(s, 5H, COOH,), 7.63-8.12(m, 1 41、芳香族)

【0101】例35

2、7-ビス(4-シアノフェニル)-9,91-ジー n-ヘキシルフルオレン (M-35) の合成 コンデンサーを備えた丸底フラスコに、10.0q(1 5. 5 mmol) の2, 7-ビス (4-プロモフェニル) -9、9'-ジーn-ヘキシルフルオレン及び4、2g (46.5mml) のシアン化銅を入れ、60mlのDMF に溶解させた後、撹拌しながら48時間還流を行った。 次いで、反応物を15%のアンモニア水溶液1リットル 3%)の白色の生成物を得た。融点は214~215℃ 50 に注いで花殿物を生成させた後、滝道し、花殿物を集め

特別2003-64003

68

て15%のアンモニア水溶液、10%のアンモニア水溶 液及び蒸層水により充分に洗浄した後、60℃で減圧乾 燥して完全に水分を除去させ、熱いアセトンに溶解さ せ、滤過して、溶解されてない不純物を除去した後、展 関溶媒として酢酸エチル/ヘキサン(1:1)によりカ ラムを用いて精製した後、酢酸エチル/ヘキサンを使用 して再結晶化させて6.6q(収率79.4%)の生成 物を得た。測定された融点は113~115℃であっ

67

¹H NNR (CDC7,), δ0.71-1.58(m, 22H, O4, O4), 2.0 10 1-2.08(m, 4H, CCH,),7.56-7.85(m,14H, 芳香族) [0102] 例36

2、7-ビス(p-ヒドロキシスチリル)-9、9'-ジーn - ヘキシルフルオレン(M - 36)の合成 鎖拌機、温度計及び運流コンデンサーを備えた5 0 0 ml 容の3口フラスコに、窒素雰囲気下、32.7g(0. 0.5 mol) の2, 7-ビス (p-アセトキンスチリル) -9、91-ジーn-ヘキシルフルオレン及び28.0 q(0.5mol)のKO目を入れて200mlのメタノール 度を常温に低下させ、前記反応液を2. ()リットルの 2. 0 N組酸水溶液に徐々に適下して固体を析出させ た。次いで、祈出された前記固体を遮遏し、水洗いし、 夏にトルエンを添加した後、蒸醤して、水及びトルエン を除去した。次いで、生成された固体をトルエンにより 2回再結晶化させて純粋な黄色の固体を27.1q(収 率95%) 得た。融点は96~97°Cであった。 ¹ H' NKR (CDC)₂)、 8 9.56-1.15(m、22H、CH.及びCH₂)、 2.00(br, 4H, OH), 5.10(br, s, 2H, OH), 6.82-6.86 (d、4H, ビニル), 7.08-7.64(m, 14H, 芳香族) 【0103】倒37

シ) フェニレンピニル】-9、9′-ジーカーペキシル フルオレンジ無水物(M-37)の合成 鎖拌機、温度計及び還流コンデンサーを備えた250ml 容の3日フラスコに、3. ()q(3. 3mmol)の2,7 - ビス [4 - (3 、4 - ジカルボキシフェノキシ) フェ ニレンピニル】-9、9′-ジ-n-ヘキシルブルオレ ン、15mlの無水酢酸及び15mlの酢酸を入れて24時 間道流させた。次いで、熱い反応液を滤過して溶解され 40 てない不絶物を除去した後、徐々に冷却させて1.9g (収率67%) の固体を得た。融点は190~193℃ であった。

2、7-ビス〔4-(3、4-ジカルボキシフェノキ

「HENNER (CDCT」)、 かり.71-1.25(m, 22H, CH,及びCH_e)、 2.09(br. 4H, Oh)、5.82-5.86(d, 4H, ピニル)、7.09-7.65(m, 20H, 芳香族)

[0104] 例38

2. アービス(4-フルオロスチリル)-9, 91-ジ - n - ヘキシルフルオレン (M - 38) の台成

容の3口フラスコに、アルゴン雰囲気下、17.7g (36mmol)の2, 7ージプロモー9、9'ージーnー ヘキシルフルオレン及び 1 ()g (82 mmol) の4 - フル オロスチレン。()。113qのパラジウム(II) アセテ ート、1、13qのトリーoートリルホスフィン、17m 1のトリーnープチルアミンを入れた後、60mmのDM Fを加えて100℃で24時間反応させた。次いで、前 記反応物の温度を常温に低下させ、ジエチルエーテル及 び水により抽出し、有機層を硫酸マグネシウム無水物に より乾燥させた後、ジェチルエーテルを減圧下で完全に 除去して、ヘキサン/酢酸エチルの混合溶媒により再結 **晶させて黄色の固体を得た。次いで、前起固体を滤過** し、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、1、1 g (収率53%) の生成物を得た。融点は110~11 1 Cであった。

"HINNER (CDCT,), 80.66-1.15(m, 22H, Oも及びOも), 1.95-2.00(m, 4H, CH,),7.08-7.65(m, 14H, 芳香族, 4 H. ビニル)

[0105] 例39

に溶解させた後、12時間適流させた。次いで、反応温 26 2、7-ビス(3-エトロスチリル)-9,9'-ジー n-ヘキシルフルオレン (M-39) の台成 鎖絆機、温度計及び遠流コンデンサーを備えた250ml 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、33.0g (67mmol) の2、7ージプロモー9、9′ージーnー ヘキシルフルオレン及び25g(168mmol)の3-ニ トロスチレン。()、151 gのパラジウム(II) アセテ -1.23260トリー0-トリルホスフィン、1 5. 2gのトリエチルアミンを入れた後、100mlのD MFを加えて100 ℃で2 4時間反応させた。次いで、 30 前記反応物の温度を常温に低下させ、少量の塩酸が入っ たメタノール1リットルに前記反応物を適下して固体を 析出させ、該国体を濾過してメタノールにより洗浄した 後、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、31. 5q(収率75%)の生成物を得た。融点は189~1 92°Cであった。

> ¹ HINNAR (CDC),), かり.66-1.15(m, 22H, CH,及びCH_e), 1.95-2.09(m, 4H, CH₆),7.15-8.48(m, 14H, 芳香族, 4 H. ピニル)

[0106]例40

2、7-ビス (4-エトロスチリル) -9, 9' -ジー n - ヘキシルフルオレン(M - 4 0)の合成 鎖拌機、温度計及び運搬コンデンサーを備えた250ml 容の3日フラスコに、アルゴン雰囲気下、33.0g (67mmol)の2, 7ージプロモー9, 9'ージーnー ヘキシルフルオレン及び25g(168mms1)の4-二 トロスチレン、(). 151qのパラジウム(II) アセテ ート、1、232gのトリーo-トリルホスフィン、1 5. 2 gのトリエチルアミンを入れた後、100mlのD MFを加えて100℃で24時間反応させた。次いで、 資料機、温度計及び環境コンデンサーを備えた250ml 50 前記反応物の温度を含温に低下させ、少量の塩酸が入っ

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401...

26

たメタノールトリットルに前記反応物を滴下して固体を 析出させ、該国体を濾過してメタノールにより洗浄した 後、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、33g (収率78%) の生成物を得た。融点は164~166

69

¹ HT NAR (CDCT₂)、 8 9.66-1.15(m, 22H, CH,及びCH₂)、 1.95-2.09(m, 4H, CH,),7.15-7.81(m, 14H, 芳香族, 4 H. ピニル)

【0107】重合体の台成

M4 1

2、7-ピス(4-アミノフェニル)-9,91-ジー n-ヘキシルフルオレン (M-3) とイソフタルアルデ ヒドとの宣合(P-1、P-1-1及びP-1-2) 窒素雰囲気下、撹拌級を備えた50mlフラスコに、0. 516q(1nmol) 02, 7-U3(4-7) 2722ル) -9, 9' -ジーカーヘキシルフルオレン。0.1 34q(1 mmo1) のイソフタルアルデヒド、3. 0 mg (0.016mm) のp-トルエンスルフィド・1水和 物及び0、224回の塩化カルシウムを入れ、3回のへ ルスルホキシド (DMSO) を加えて溶解させた。次い で、前記復合溶媒を寫温で24時間反応させた後、1リ ットルのメタノールに徐々に満下して重合体を折出させ た。次いで、折出された重合体を濾過し、夏にクロロボ ルムに溶解させた後、メタノールに再沈殿させて舗製さ れた重合体を得た。次いで、前記得られた宣合体を濾過 し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、40°Cの真 空オープンで充分に乾燥させて、O. 57g(収率9 2. 8%) の黄色の重合体を得た。

*HFNKR(COCL)、おり、76-1、1(CN、及びCN。), 2.08(br、 s, CCN,), 7.39-8.52(m,芳香族), 8.68(s, ArCH=NAr)。 【0108】ホトルミネセンスを示さないP-1重合体 をクロロホルムに溶解させた後、無機酸の濃塩酸を1滴 添加すると、酸の添加された重合体(P-1-1)が形 成され、この重合体はホトルミネセンスを示した。同様 の方法により P-1 宣合体をクロロホルムに溶解させた 後、有機酸のp-トルエンスルフィドを少量適下させる と、酸の添加された重合体(P-1-2)が形成され、 この重合体もホトルミネセンスを示した。

【0109】例42

2、 7 - ビス (4 - アミノフェニル) - 9, 9' - ジー n-ヘキシルフルオレン (M-3) と2, 7-ビス (4 ーアルデヒドフェニル) - 9, 9' - ジーn - ヘキシル フルオレン(M-6)との重合(P-2) 窒素雰囲気下、撹拌級を備えた50mlフラスコに、O. 516g(1mmol) の2, 7-ビス(4-アミノフェニ ル) -9, 9' -ジ -n $-\Delta$ +シ ルフルオレン () () (5)42q(1mmol) の2、7ーピス(4ーアルデヒドフェ ニル) -9, 91 -ジ-n-ヘキシルフルオレン。0. 003g(0.016mmol)のp-トルエンスルフィド

1水和物及びり、336qの塩化カルシウムを入れ。 3miのHMPA及び3miのDMSOを加えて溶解させ た。次いで、前記復合溶媒を寫温で24時間反応させた 役、1リットルのメタノールに徐々に満下して重合体を 析出させた。次いで、析出された重合体を徳過し、更に クロロボルムに溶解させた後、メタノールに再沈殿させ て錯裂された重合体を得た。次いで、前記得られた重合 体を濾過し、メタノールにより敵艦的に洗浄した後、4 0℃の真空オープンで充分に乾燥させて、0.87g 《収率85.3%》の黄色の宣台体を得た。

s, CCN。), 7.43-8.09(m,芳香族)、8.64(s、ArCH=NAr)。 [0110] 倒43

2、 7ービス (4ーアミノフェニル) -9, 9'ージー n-ヘキシルフルオレン(M-3)と3.6-ジ-ヘキ シルオキシテレフタルアルデヒドとの重合 (P-3) 窒素雰囲気下、撹拌級を備えた50mlフラスコに、0. 258g(i). 5mmol) の2, 7ーピス (4ーアミノフ ェニル) - 9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン、 キサメチルホスホアミド (HMPA)及び3mlのジメチ 25 0.167g(0.5mmol)の3.6ージ-ヘキシルオ キシテレフタルアルデヒド及び(). () 176 aの塩化カ ルシウムを入れ、1.5mの日MPA及び1.5mのD MSOを加えて溶解させた。次いで、前記混合溶媒を常 温で24時間反応させた後、1リットルのメタノールに 徐々に満下して重合体を祈出させた。次いで、祈出され た重合体を確遇し、更にクロロホルムに溶解させた後、 メタノールに再沈殿させて錯製された重合体を得た。次 いで、前記得られた重合体を流過し、メタノールにより

> 体を得た。 ¹HTNMR (CDCL), 80.74-1.85(CH及びCH₂), 2.01(br. s, CCH,), 4.10(τ, -CCH,)、7.43-7.80(m, 芳香族), 9. 02(s, ArOH=NAr).

30 燥させて、(). 23g(収率57.5%)の黄色の重合

敵底的に洗浄した後、4 () ℃の真空オープンで充分に乾

【0111】例44

2、 7 - ピス (3 - アミノフェニル) - 9、91 - ジー n-ヘキシルフルオレン(M-5)と2,7-ビス(4 -アルデヒドフェニル) - 9、9' - ジ-n - ヘキシル フルオレン(M‐6)との重合(P‐4)

46 - 窒素雰囲気下、撹拌級を備えた50mlプラスコに、0. 5 1 6q(1mmol) の2, 7ーピス(3ーアミノフェニ ル) -9, 9' -ジーカーヘキシルフルオレン。0.5 42q(1 mmol) の2、7ーピス(4-アルデヒドフェ ニル)-9,9'-ジーn-ヘキシルフルオレン。0. 0 0 3 q (0 . 0 1 6 mmol) のp - トルエンスルフィド 1水和物及びり、336gの塩化カルシウムを入れ。 3mlのHMPA及び3mlのDMSOを加えて溶解させ た。次いで、前記混合溶媒を富温で24時間反応させた 後、1リットルのメタノールに徐々に滴下して重合体を 50 析出させた。次いで、析出された重合体を濾過し、更に (37)

特闘2003-64003

クロロホルムに溶解させた後、メタノールに再沈殿させ て精製された重合体を得た。次いで、前記得られた宣台 体を認過し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、4 0 ℃の真空オープンで充分に乾燥させて、0.85g (収率83.3%)の黄色の重合体を得た。

71

¹ H NAR (CDCL)、 80.74-1.1(CH,及びCH)、2.11(br、 s, CON,), 7.54-8.09(m,芳香族), 8.65(s, ArCH=NAr)。 [0112] 例45

2、7-ビス(3-アミノフェニル)-9、91-ジー n - ヘキシルフルオレン (M-5) とイソフタルアルデ 10 432q(2emol) の3, 3' - ジヒドロキシベンジジ ヒドとの**盆台**(P-5)

窒素雰囲気下、撹拌機を備えた50mlプラスコに、0. 516q(1mmol) の2. 7ービス (3ーアミノフェニ ル) -9, 9' -ジーn-ヘキシルフルオレン。(). 1 34g(1mmol) のイソフタルアルデヒド、0、003g (0.016mol)のp-トルエンスルフィド・1水和 物及び0、224回の塩化カルシウムを入れ、3両のH MPA及び3mlのDMSOを加えて溶解させた。次い で、前記混合溶媒を寫温で24時間反応させた後、1リ ットルのメタノールに徐々に満下して重合体を新出させ 20 した後、40°Cの真空オーブンで充分に乾燥させて、 た。次いで、折出された重合体を濾過し、更にクロロボ ルムに溶解させた後、メタノールに再沈殿させて錯製さ れた重合体を得た。次いで、前記得られた重合体を濾過 し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、40℃の真 空オープンで充分に乾燥させて、0.53g(収率8 6. 3%)の白色の重合体を得た。

"HINNER (CDCL)、 80.76-1.1(CHL及びCHL)、2.09(br. s, CCN,), 7.54-8.52(m,芳香族), 8.68(s, ArCH=NAr)。 【0113】例46

1. 4 - UZ (3 - PS / PS / PS) - 3. 6 - PS - 4. 30キシルオキシベンゼン (M-16) と2, 7-ビス (4 ーアルデヒドフェニル)-9、9′-ジーn-ヘキシル フルオレン(M‐6)との重合(P-6)

窒素雰囲気下、撹拌級を備えた50mコラスコに、0. 46q(1 mmol) の1、4-ビス(3-アミノフェニ ル) -3, 6-ジーヘキシルオキシベンゼン、(), 54 2q(1mmil)の2、7-ビス(4-アルデヒドフェニ ル) -9, 9' -ジーn-ヘキシルフルオレン。()。() 03g(0): 016mpl)のp-トルエンスルフィド・ 1水和物及び(). 224qの塩化カルシウムを入れ、3m 40 1のHMPA及び3m1のDMSOを加えて溶解させた。 次いで、前記混合溶媒を常温で24時間反応させた後、 1リットルのメタノールに徐々に適下して宣合体を析出 させた。次いで、析出された重合体を濾過し、更にクロ ロホルムに溶解させた後、メタノールに再花般させて精 製された重合体を得た。次いで、前記得られた重合体を 濾過し、メタノールにより徹底的に洗浄した後。40℃ の真空オープンで充分に乾燥させて、0.64g(収率 66.2%) の黄色の食合体を得た。

¹HFNAR(CDCL)、おり.65-1.75(CN及びCN。)、2.09(br.

s, CCN,), 4.10(t, OCN,), 6.58-8.02(m, 芳香族), 8.5 8(s, ArCH⊨NAr).

【0114】例47

2、7-ビス(4-カルボキシルフェニル)-9、91 -ジ-n-ヘキシルフルオレン (M-11) と3、3-ジヒドロオキンベンジジンとの宣合(P-7) 窒素雰囲 気下、鎖控徴を備えた100mlフラスコに、1.149 g(2mmol)の2,7-ビス(4-カルボキシルフェニ ル)-9、91-ジーカーヘキシルフルオレン及び()、 ン(3, 3′-dihydroxybenzidine)を入れ、1 0mlの PPMA(五酸化リン/メタンスルホン酸)及び20ml のテトラメチレンスルホンを加えて溶解させた。次い で、前記混合溶液を140℃で1、5時間反応させ、5 mIのPPMAを更に入れた後、3時間追加反応させた。 次いで、温度を常温に低下させ、1リットルの水に反応 物を徐々に満下して宣台体を析出させた。次いで、析出 された宣合体を薄い炭酸ニナトリウム溶液により洗浄 し、水洗いして、最後にメタノールにより徹底的に洗浄

1. 4q(収率98%)の黒色の重合体を得た。得られ た重合体は一般溶媒にはあまり溶解されなかった。 【0115】例48

2、 7ーピス (4ークロロカルボニルフェニル) -9. 9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン(M-12)とテレ フタル酸シヒドラシドとの重合 (P-8及びp-9) 窒素雰囲気下、撹拌機を備えた50m1フラスコに、0. 4q(0.65mmol)の2,7-ビス(4-クロロカル ボニルフェニル) - 9、9′ -ジーn - ヘキシルフルオ - レン、()、 1 2 6g (()、6 5 mms1) のテレフタル酸ジ ヒドラジド、O. loの塩化リテウム(LiCl)を入 れてllmlのNMPに溶解させた。次いで、前記混合物 に①、126gのピリジンを入れて80℃で4時間反応 させた後、前記反応物の温度を鴬温に低下させ、1リッ トルのメタノールに徐々に滴下して重合体を析出させ た。次いで、祈出された重合体を濾過し、水及びメタノ ールにより敵底的に洗浄した後、40°Cの真空オープン で充分に乾燥させて、(). 475g(収率99.7%) のクリーム色の重合体 (p-8)を得た。

¹ H NAR (DAGO-d'), 89.74-1.05(ON-及びCH₃), 2.16(b r, s, CCN。), 8.0-8.12(br, 芳香族), 10.82(s, CON Ю.

【0116】得られた前記重合体 (p-8) 0.2gを POC!』に加熱して溶解させた後、4時間撹拌しなが **ら返流させた。次いで、前記反応物を1リットルの水に** 徐々に滴下して重合体を折出した後、重合体を認過し、 メタノールにより徹底的に洗浄した後。40℃の真空オ ープンで充分に乾燥させて、0.15gの黄色の宣台体 (p-9)を得た。得られた宣台体は溶解度が低下して 50 一般有機溶填に少置溶解された。

?4

[0117]例49

7-ビス(4-クロロカルボニルフェニル)-9,
 ジーシーカーヘキシルフルオレン(M-12)とイソフタル酸ジヒドラジドとの重合(P-10及びP-1)

73

室素雰囲気下、撹拌機を備えた50mlフラスコに、0.8q(1.3mmol)の2,7-ビス(4-クロロカルボニルフェニル)-9,9'-ジーn-ヘキシルフルオレン、0.253q(1.3mmol)のイソフタル酸ジヒドラジド、0.15qの塩(ヒリチウムを入れて18mlのNMPに溶解させた。次いで、前記複合物に0.252qのビリジンを入れて80℃で4時間反応させた後、前記反応物の温度を常温に低下させて、1リットルのメタノールに徐々に適下して宣合体を析出させた。次いで、析出された宣合体を途過し、水及びメタノールにより徹底的に洗浄した後、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、0.9q(収率94.7%)のクリーム色の宣合体(p-10)を得た。

¹ H NNR(CNGO-d³), 8 9.72-1.04(CN₂及びCN₃), 2.16(b r, s, CCN₄), 7.80-8.59(m、芳香族), 10.82(s, CON H)。

【0.118】得られた前記重合体(p-10)0.3q にPOC!。を入れて加熱して溶解させた後、4時間損 持しながら遅流させた。次いで、前記反応物を1リットルの水に徐々に満下して重合体を折出した後、重合体を 濾過し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、40℃ の真空オープンで充分に乾燥させて、0.23qの責色の重合体(p-11)を得た。得られた宣台体は溶解度 が低下して一般有級溶媒に少費溶解された。

【0119】例50

2、7-ビス (3-クロロカルボニルフェニル) -9, 9'-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-23) とテレフタル酸ジヒドラジドとの重合 (P-12及びP-13)

室素雰囲気下、撹拌機を備えた50mlフラスコに、0.5q(0.8mmol)の2,7-ビス(4-クロロカルボニルフェニル)-9,9'-ジーn-ヘキシルフルオレン、0.158q(0.8mmol)のテレフタル酸ジヒドラジド及び0.1qの塩化リチウムを入れて11mlのNMPに溶解させた。次いで、前記複合物に0.126qのビリジンを入れて80℃で5時間反応させた後、前記反応物の温度を常温に低下させて、1リットルのメタノールに徐々に滴下して宣合体を析出させた。次いで、析出された宣台体を流過し、水及びメタノールにより敵底的に洗浄した後、40℃の真空オープンで充分に乾燥させて、0.54q(収率92%)のクリーム色の宣台体(p-12)を得た。

¹H NAR (CMGO-d^{*}), かり.62-1.03(CN_b及びCN_b), 2.16(b r, s, CCN_b), 7.65-8.34(m、芳香族), 19.82(s, CCN m 【①120】得られた前記重合体(p-12)①.3 gに10mlのPOC!。に入れ加熱して溶解させた後、4時間撹拌しながら返流させた。次いで、前記反応物を1リットルの水に徐々に滴下して宣合体を析出した後、宣合体を流過し、メタノールにより厳底的に洗浄した後、40℃の真空オーブンで充分に乾燥させて、0.28 gのクリーム色の重合体(p-13)を得た。得られた宣台体は溶解度が低下して一般有級溶媒に少量溶解された。

16 [0121] 例51

2. アービス (3 - クロロカルボニルフェニル) - 9, 9´ージーn - ヘキシルフルオレン (M-23) とイソフタル酸ジヒドラジドとの重合 (P-14及びP-15)

室素雰囲気下、損拌機を備えた50mlフラスコに、1q(1.63mmol)の2,7-ビス(3-クロロカルボニルフェニル)-9,9'-ジーn-ヘキシルフルオレン、0.317q(1.63mmol)のイソフタル酸ジヒドラジド及び0.1qの塩化リチウムを入れて7mlのN20MPに溶解させた。次いで、前記複合物に0.256qのビリジンを入れて80℃で4時間反応させた後、前記反応物の温度を常温に低下させて、1リットルのメタノールに徐々に満下して重合体を析出させた。次いで、析出された重合体を溶過し、水及びメタノールにより徹底的に洗浄した後、40℃の真空オーブンで充分に乾燥させて、1.1q(収率92%)のクリーム色の重合体(p-14)を得た。

¹ H NAR (CNGO-d'), 80.62-1.03(CN₄及びCH₃), 2.16(b r, s, CCN₄), 7.65-8.59(m, 芳香族), 10.82(s, CON HO.

【0122】得られた前記重台体(p-14)0.4 q に20mlのPOC!。を入れ加熱して溶解させた後、24時間鎖搾しながら返摘させた。次いで、前記反応物を1リットルの水に徐々に滴下して宣合体を折出した後、宣合体を濾過し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、40℃の真空オーブンで充分に乾燥させて、0.38 qのクリーム色の重合体(p-15)を得た。得られた重合体は溶解度が低下して一般有機溶媒に少量溶解された。

95 [0123] 例52

2、 7 ービス(4 ーヒドロキシフェニル) - 9、 9′ ージー n ー ヘキシルフルオレン(M - 2 9)と2、 7 ービス(4 ー クロロメチルフェニル) - 9、 9′ ージー n ー ヘキシルフルオレン(M - 2 5)との重合(P - 1 6) 窒素雰囲気下、損拌機及び返流コンデンサーを備えた5 0 m1容の3 ロフラスコに、0、 4 4 q (0、 8 5 mm) の2、 7 ービス(4 ーヒドロキシフェニル) - 9、 9′ ージー n ー ヘキシルフルオレン、0、 5 0 q (0、 8 5 mm) の2、 7 ービス(4 ー クロロメチルフェニル) - 50 9、 9′ ージー n ー ヘキシルフルオレン及び0、0 4 q

(i). 17mmol) のペンジルトリエチルアンモニウムク ロライドを入れ、1、7m1のDMSO及び5、2m1のト ルエン混合溶媒に溶解させた後、50m%のNaOH水 溶液 7 可を添加した。次いで、前記混合溶液を強く損拌 しながら100°Cで7時間反応させた後、前記反応温度 を常温に低下させ、水溶液層を除去した後、少量の塩酸 が入った1リットルのメタノールに前記反応物を徐々に 満下して白色の重合体を折出させた。 次いで、折出され た重合体を濾過し、メタノールにより徹底的に洗浄した 後、クロロホルムに更に溶解させ、メタノールに再花殿 10 させて精製された宣台体を得た。次いで、得られた宣台 体を濾過し、メタノールにより敵艦的に洗浄した後、4 ○*Cの真空オープンで充分に乾燥させて、○、75g (収率85.2%)の白色の重合体を得た。

*HFNNR (CDCL)、 89.74-1.1(CH,及びCH,), 2.01(br, s, CCH,), 5.09(s, OCH, C), 7.08-7.80(m, 芳香族)。 [0124] 例53

2、 7 - ビス (4 - クロロメチルフェニル) - 9、91 ージーn -ヘキシルフルオレン (M-25) と1、4-キシルオキシベンゼンとの重合(P-17)

窒素雰囲気下、撹拌級及び返流コンデンサーを備えた5 (m)容の3日プラスコに、()、4.4g(()、8.5 mmol) の1、4-ピス(4-ヒドロキシスチリル)-3、6-ジーn-ヘキシルオキシベンゼン、0.50g(0.8 5㎜7)の2、7ービス(4ークロロメチルフェニル) -9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン及び0、0.4 g(0.17mmol)のペンジルトリエチルアンモニウム クロライドを入れ、1.7mlのDMSO及び5.2mlの トルエン混合溶媒に溶解させた後、5 Owt%のNaOH 30 3mlのN-メチルピロリドンを加えて溶解させた後、 水溶液7m1を添加した。次いで、前記混合溶液を強く鎖 控しながら100℃で7時間反応させた後、反応温度を 常温に低下させて、少量の塩酸が入った1リットルのメ タノールに前記反応物を徐々に済下して黄色の重合体を 析出させた。次いで、析出された重合体を濾過し、メタ ノールにより徹底的に洗浄した後、クロロホルムに更に 溶解させ、メタノールに再沈殿させて精製された重合体 を得た。次いで、得られた重合体を認過し、メタノール により敵底的に洗浄した後、40°Cの真空オープンで充 分に乾燥させて、(). 7q (収率79.7%) の黄色の 食合体を得た。

¹ዘ NAR(COCL)、δ 6.75-1.87(ርዜ及びርዜ)、2.60(br. s, CCH,), 4.04(s, OCH,), 5.09(s, OCH, C), 7.03-7.72 (m、芳香族)。

【0125】例54

2、7-ビス(4-アセチルフェニル)-9、91-ジ -n-ヘキシルフルオレン (M-34) と4, 41-ジ アミノー3、3′ージベンゾイルジフェニルエーテルと の重合 (P-18及びP-18-1)

4.9 q (1.4. 7 mmol) の五酸化リン及び5 mlのin - ク レゾールを入れ、110°Cで3時間反応させて脱水剤を 生成した後、温度を富温に低下させ、反応器に0.5g (12mmol) の4, 4' -ジアミノ-3, 3' -ジベン ゾイルジフェニルエーテル及び(). 69q(12mmol) の2、7-ピス(4-アセチルフェニル)-9、9'-ジーn-ヘキシルフルオレンを入れた後、10mm-クレゾールを更に添加してフラスコの壁面を洗い、溶液 を希釈させた後、温度を110℃まで素早く上昇させて 11時間反応させた。反応後の溶液を15%のトリエチ ルアミン/エタノール溶液(15/85)に3回沈殿さ せた後、濾過し、エタノール、水及びメタノールにより。 数回洗浄した後、40℃で減圧乾燥して0、98g(収 率89%)のポリキノリンを得た。

[0 1 2 6] 1 HT NAIR (CDCL), & 0.70-1.38ppn(m, 22H, Ot., Ot.), 1.85-2.38ppm(m, 4H, COt.), 7.10-8.60pp m(m, 32H, 芳香族)。

最大PL波長が431mであったP-18重合体をクロ ロホルムに10-5M濃度に溶解させた後、急機酸の濃 ビス(4-ヒドロキシスチリル)-3、6-ジーn-ヘ 20 塩酸を1又は2滴滴下させると、酸の添加された重合体 (P-18-1) が形成され、この重合体は最大PL波 長が554mに変化してホトルミネセンスを示した。 [0127] 例55

> 2、7-ビス(4-アミノフェニル)-9,91-ジー n-ヘキシルブルオレン (M-3) と6-FDAとの重 台(P-19)

常温及び窒素雰囲気下、丸底フラスコに、(). 5 () q (i). 9 7 mmol) の2, 7 - ビス (4 - アミノフェニ ル)-9,91-ジーカーヘキシルフルオレンを入れ、 0. 43q(0. 97mmol) の4、4'-(ヘキサフル オロイソプロビリデン)ジフタル酸無水物(6-FD A) を入れ、5m1のN-メチルピロリドンを加えて24 時間の感反応させた。次いで、0.47g(5.83mmo 1) のピリジン及び(). 6 l q (5.83 mmol) の無水酢 酸を添加して40℃の温度を維持しながら6時間反応さ せてイミド化した。次いで、前記溶液を富温に低下させ た後、水とメタノールとの1:1混合溶液に再洗暖さ せ、生成された沈殿物を認過した後、メタノールにより 数回洗浄し、60℃で減圧乾燥させて、0.81q(収 率9()、2%) の薄い黄色のポリイミドを得た。 ¹ H NAR (CDCL), δ 0.74-1.45ppm(m, 22H, Ch, Ch,),

1.52-2.45ppm(m, 4H, COH,), 7.20-8.40ppm(m, 20H, 芳 香族)。

[0128] 例56

2、7-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-9、9'-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-29) とセパコイル クロライドとの重合(P-20)

アルゴン雰囲気下、虚流コンデンサーを備えた丸底フラ ○ Cの温度でアルゴン雰囲気下、丸底フラスコに、 l . 50 スコに、 l q (l . 9 mmol) の2 . 7-ビス(4-ヒド

(40)

特闘2003-64003

78

ロキンフェニル)-9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオ レン及び()、48g()、9mmol) のセパコイルクロラ イド (sebacoy)chloride) を入れ、溶媒としてトルエン を使用して120℃で5日間還流させて溶液盒合を行っ た。次いで、前記反応溶液を常温に冷却させ、メタノー ルに3回枕殿させた後、総鎧し、水及びメタノールによ り数回洗浄した後、40°Cで減圧乾燥して1.3g(収 率98%)のポリエステルを得た。

H NNR (CDCL), δ 9.58-2.45ppm(m, 34H, CH, CH, C CN。)、2.50-2.90ppm(m,4H, GDCN。),7.05-8.10ppm(m、1 10 塩素雰囲気下、100m)容の2口フラスコに、1.23 41、芳香族)。

[0129]例57

2、7-ビス(4-ヒドロキシスチリル)-9、9′-ジーューヘキンルフルオレン(M-36)とデカフルオ ロビフェニルとの宣台(P-21)

窒素雰囲気下、100m容の2口フラスコに、1.36 g(2.38 mmol) の2, 7-ビス(4-ヒドロキシス チリル) - 9、91 - ジーューヘキシルフルオレン、 0. 79g(2. 38mmol) のデカフルオロバイフェニ ル及び()、87q(6、3()mm51)の炭酸カリウムを入 れ、20mlのDMAcを添加して溶解させた後、反応液 の温度を120℃に上昇させて17時間反応させた。次 いで、前記反応温度を常温に冷却させた後、1リットル の水/メタノール(1:1) 溶液に徐々に滴下して黄色 の重合体を折出させた。次いで、折出された重合体を流 過し、クロロホルムに溶解させた後、1リットルのメダ ノールに再花殿させて精製された重合体を得た。次い で、前記得られた重合体を濾過し、メタノールにより敵 底的に洗浄した後、40℃の真空オープンで充分に乾燥 させて、1. 480(収率72%) の薄い黄色の重合体 を得た。

¹ዘ NMR (CDCL), 80.72-1.06(ርң ይህርң), 2.00(br. s, CCH,), 7.06-7.65(m,ビニル及び芳香族)。 【0130】例58

2、 7ーピス(4ーヒドロキシスチリル)-9、9′-ジーn-ヘキンルフルオレン (M-36) と4、4′-ジフルオロジフェニルスルホンとの重合 (P-22) 窒素雰囲気下、100m容の2口フラスコに、1.36 q(2.38mmol)の2,7-ビス(4-ヒドロキシス チリル) - 9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン、 $0.\,\,6$ l g ($2.\,\,3$ 8 smol) の $4.\,\,4'$ ージフルオロジ フェニルスルホン及び(0.87 lg(6.30mmol)の 炭酸カリウムを入れ、20mmのDMAcを添加して溶解 させた後、反応温度を120℃に上昇させて17時間反 応させた。次いで、前記反応温度を常温に冷却させた 後、1リットルの水/メタノール(1:1)溶液に徐ヶ に滴下してクリーム色の重合体を析出させた。次いで、 析出された宣合体を濾過し、クロロホルムに溶解させた 後、1リットルのメタノールにより再試殿させて錯製さ れた重合体を得た。次いで、前記得られた重合体を濾過 50 【0133】例61

し、メタノールにより敵底的に洗浄した後、4.0°Cの真 空オープンで充分に乾燥させて、1.3g(収率70 %)のクリーム色の重合体を得た。

³HTNMR (CDCL)、 80.72-1.06(OH及びOH)、2.00(br. s, OCH。), 7.04-7.92(m,ビニル及び芳香族)。 [0131] 例59

2. 7-ピス(4-ヒドロキシスチリル)-9.9'-ジーn-ヘキシルフルオレン(M-36)とヘキサフル オロベンゼンとの宣合(P-23)

g(2.1mol)の2、7ービス(4-ヒドロキシスチ リル)-9,91-ジーョーヘキシルフルオレン。0. 4q(2.1mmol)のヘキサフルオロベンゼン及び(). 87 lg(6.30mmol)の炭酸カリウムを入れ、20m 1のDMAcを添加して溶解させた後、反応液の温度を 120℃に上昇させて4時間反応させた。次いで、前記 反応温度を常温に冷却させた後、1リットルの水/メタ ノール(1:1) 溶液に徐々に滴下してクリーム色の重 台体を析出させた。次いで、析出された重合体を濾過 20 し、クロロホルムに溶解させた後、1リットルのメタノ ールにより再沈殿させて精製された重合体を得た。次い で、前記得られた宣合体を認過し、メタノールにより敵 底的に洗浄した後、40°Cの真空オープンで充分に乾燥 させて、1.38g(収率89.6%) のクリーム色の

*HTNKR (CDCL)、 80.55-1.16(CH 及びCH)、2.60(br. s, CCN), 7.10-8.60(m,ビニル及び芳香族)。

【0132】例60

宣合体を得た。

2、7-ビス(4-ヒドロキシスチリル)-9、9'-39 $\mathcal{Y} = \mathfrak{g} = \triangle + \mathcal{Y} +$ ジフルオロベンゾフェノンとの宣台 (P-24) **窒素雰囲気下、100m容の2口フラスコに、1.36** g(2.38mmol)の2.7-ビス(4-ヒドロキシス チリル) -9、9′-ジ-n-ヘキシルフルオレン、 0. 52g(2. 38mmol) の4、4' ージフルオロベ ンゾフェノン及び()、87q(6、3()mol)の炭酸カ リウムを入れ、20mmのDMAcを添加して溶解させた 後、反応温度を120℃に上昇させて17時間反応させ た。次いで、前記反応温度を富温に冷却させた後、1リ - ットルの水/メタノール(1:1)溶液に徐々に滴下し て黄色の重合体を析出させた。次いで、析出された重合 体を濾過し、クロロボルムに溶解させた後、1リットル のメタノールにより再沈殿させて精製された重合体を得 た。次いで、前記得られた重合体を滤過し、メタノール により敵底的に洗浄した後、4.0°Cの真空オープンで充 分に乾燥させて、1. 47g (収率82%) の黄色の重 台体を得た。

¹ዘ NAR (CDCL), 86.60-1.12(ርዜይፓርዜ), 2.60(br, s, CCN。), 7.04-7.96(m,ピニル及び芳香族)。

(41)

特闘2003-64003

80

2、7-ビス(4-ヒドロキシスチリル)-9、9'-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-36) と2、5-ビ ス(4-フルオロフェニル)-1,3、4-オキサジア ゾールとの**宣合(P-25)**

79

窒素雰囲気下、ディーンスタークトラップ(Dean-Stark trap) を備えた100m7容の2口フラスコに、1.3 6q(2.38mmol)の2,7-ビス(4-ヒドロキシ ステリル) -9、9′-ジ-ューヘキシルフルオレン、 0. 61g(2. 38 mmol) の2、5-ビス(4-フル オロフェニル)-1,3、4-オキサジアゾール及び (). 6q(4.34mmc1)の炭酸カリウムを入れ、20m 1のNMP/CHP(1:1)の混合溶媒を添加して溶 解させた後、反応温度を150℃に上昇させて6時間反 応させて反応器内の水分を完全に除去した。次いで、前 記反応温度を更に180°Cに上昇させて20時間反応さ せた後、常温に冷却させて、前記反応物をNMPにより 希釈して1リットルの水/メタノール (1:1) 溶液に 徐々に満下して黄色の重合体を折出させた。次いで、折 出された重合体を濾過し、クロロホルムに溶解させた れた重合体を得た。次いで、前記得られた重合体を認過 し、アセトン、熱い水及びメタノールの順に徹底的に洗 浄した後、40°Cの真空オープンで充分に乾燥させて、 1. 36 q (収率72. 4%) の黄色の重合体を得た。 ³HTNMR(CDCL)、 80.58-1.24(CL及びCL)、2.00(br. s. CCH。), 7.10-8.60(m.ビニル及び芳香族)。 【0134】例62

2. 7-ビス(4-ヒドロキシスチリル)-9.9'-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-36) と4、4' ジフルオロアゾベンゼンとの宣合 (P-26)

窒素雰囲気下、ディーンスタークトラップを備えた10 (im)容の2口フラスコに、1.36q(2.38mmol) の2、7ーピス(4ーヒドロキシステリル)-9、91 ージーnーヘキシルフルオレン、0.52g(2.38m mol) の4、41 ージフルオロアゾベンゼン及び()、6 q (4.34 mol) の炭酸カリウムを入れ、20mlのNM P/CHP(1:1)の混合溶媒を添加して溶解させた 後、反応温度を150℃に上昇させて6時間反応させて 水分を完全に除去した。次いで、前記反応温度を更に1 80℃に上昇させて20時間反応させた後、倉温に冷却 46 させて、前記反応物をNMPにより希釈して1リットル の水/メタノール(1:1)溶液に徐々に滴下して黄色 の重合体を折出させた。次いで、析出された宣合体を流 過し、クロロホルムに溶解させた後、1リットルのメタ ノールにより再沈殿させて錯製された重合体を得た。次 いで、前記得られた宣台体を流過し、水及びメタノール の順に敵底的に洗浄した後、40℃の真空オープンで充 分に乾燥させて、(). 71q(収率40%)の費色の重 台体を得た。

¹ዘ NAR (CDCL), 80.58-1.24(ርዜጅፓርዜ), 2.60(br,

【0135】例63 2、7-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-9、9′-ジーn-ヘキシルフルオレン (M-29) と2、5ーピ ス(4-フルオロフェニル)-1,3、4-オキサジア ゾールとの**宣合**(P-27) 窒素雰囲気下、ディーンスタークトラップを備えた10 Om7容の2日プラスコに、1. Og(1.9mmol)の

s, CCH。), 6.98-8.01(m,ビニル及び芳香族)。

2. 7-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-9.9'-10 ジーn-ヘキシルフルオレン、0.49g(1.9mmo 1) の2.5-ビス(4-フルオロフェニル)-1,3. 4-オキサジアゾール及び(). 66q(4.8mmc 1) の炭酸カリウムを入れ、20mlのNMP/CHP (1:1) の混合溶媒を添加して溶解させた後、反応温 度を150℃に上昇させて6時間反応させて水分を完全 に除去した。次いで、前記反応温度を更に180°Cに上 昇させて17時間反応させた後、常温に冷却させて、前 記反応物をNMPにより希釈してエリットルの水/メタ ノール(1:1) 溶液に徐々に滴下して黄色の重合体を 後、1リットルのメタノールにより再沈殿させて舗製さ 20 析出させた。次いで、析出された宣合体を濾過し、クロ ロホルムに溶解させた後、1リットルのメタノールによ り再沈殿させて精製された重合体を得た。次いで、前記 得られた重台体を流過し、アセトン、熱い水及びメタノ ールの順に徹底的に洗浄した後、4() Cの真空オープン で充分に乾燥させて、1. 15g(収率81. 8%)の 白色の重合体を得た。

> ¹HENNR (CDCL)、 8 9.45-1.42(m、Ch及びChb)、1.78-2.38(m, CCH,), 7.82-8.35(m, 芳香族)。 【0136】例64

36 2、7ービス(4ープロをフェニル)-9、91ージー n-ヘキシルフルオレン (M-17) と硫化ナトリウム との重合(P-28)

撹拌機を備えた100mのアンブルフラスコに、5g (7. 75mmol) の2, 7-ビス (4-プロモフェニ ル) -9, 9' -ジーn-ヘキシルフルオレン。0.6 q (7. 75mmol) の硫化ナトリウムを入れ、65mlの NMPを添加して溶解させた後、アンブルを密封した。 次いで、前記混合物を200℃で48時間反応させた 後、温度を焦温に冷却させ、アンブルを開放して1リッ トルのメタノールに反応物を徐々に滴下して重合体を析 出させた。次いで、析出された重合体を濾過し、クロロ ホルムに溶解させた後、メタノールにより再批殴させて 精製された重合体を得た。次いで、前記得られた重合体 を濾過し、メタノールにより徹底的に洗浄した後、40 ℃の真空オープンで充分に乾燥させて、3、03g(収 率75%)の白色の宣台体を得た。

¹H NAR (CDCL)、 80.73-1.66(m, Cも及びCH_e)、2.01(b r, s、CCH。), 7.34-7.80(m, 芳香族)。 [0137]例65

59 2. 7-ビス(4-カルボキシルフェニル)-9.9'

82

ージーn -ヘキシルフルオレン (M-11) と1、4-ピス (3-アミノフェニル) -3, 6-ジーヘキシルオ キシベンゼンとの宣台(P-29)

81

窒素雰囲気下、撹拌機を備えた50mlのフラスコに、 0. 718q(1. 25mmol) の2, 7-ピス(4-カ ルポキシルフェニル) -9、91 -ジ-ヵ-ヘキシルフ ルオレン、0. 575q(1. 25mmol)の1, 4-ビ ス(3-アミノフェニル)-3,6-ジーヘキシルオキ シベンゼン及びり、4cの塩化カルシウムを入れ、3ml のNMP、1m1のピリジン及びり、9m1のトリフェニル ホスフェイトを添加した後、120℃で4時間反応させ た。次いで、前記反応液の温度を常温に冷却させた後、 1リットルのメタノール溶液に徐々に滴下して重合体を 析出させた。次いで、析出された重合体を濾過し、クロ ロボルムに溶解させた後、メタノールにより再沈殿させ て錯裂された重合体を得た。次いで、前記得られた宣台 体を濾過し、メタノールにより敵底的に洗浄した後、4 0 °Cの真空オープンで充分に乾燥させて、1.2 g (収 率97%)の白色の宣台体を得た。

¹HTNMR(CDCL)、 80.75-1.66(CH)及びCH)、2.93(br, s, CCN。), 4.10(br. -OON。), 7.03-7.99(m, 芳香族及び

[0138] 例66

2、7-ビス〔4-(3、4-ジカルボキシフェノキ シ) フェニレンピニル】 - 9、9′-ジーカーヘキシル フルオレンジ無水物(M-37)と4、4′ーオキシジ アニリンとの重合 (P-30)

京温及びアルゴン雰囲気下、丸底フラスコに、0.23 DA)を入れて4m1のN-メチルピロリドンを添加して 30 溶解させた後、0.99q(1.15mmol)の2.7-ビス〔4-(3、4-ジカルボキシフェノキシ) フェニ レンビニル】-9、9′-ジ-カーヘキシルフルオレン ジ無水物及び7m1のNーメチルピロリドンを添加して2 4時間反応させた。次いで、(). 55q(6.95mm) -1) のピリジン及び(). 7 l q (6.95mmol) の無水酢 酸を添加して、120℃の温度を維持しながら6時間反 応させてイミド化した。次いで、前記反応液の温度を常 温に冷却させた後、水/メタノール(1:1)溶液に再 沈殿して生成された沈殿物を濾過し、メタノールにより 46 数回洗浄した後、40℃で減圧乾燥させて、1.02g 〈収率86.1%〉の薄い黄色のボリイミドを得た。'H 8(m, OOH,), 6.75-8.10(m, 芳香族及びビニル)。 [0139] 例67

構造分析、紫外線、ホトルミネセンス及び電界発光特性 :図1及び図3は、例34の単置体 (M-34)及び例 54の宣合体 (P-18) の水素核磁気共鳴スペクト ル. 図2は、例34の単量体(M-34)の紫外線(UI traviolet-Visible、以下、UV-Visと略す)及び 50

ホトルミネセンススペクトル、をそれぞれ示したもので ある。ここで、高分子薄膜の製造方法を説明すると、先 ず、重合体(P-18)()、1gを5mlのクロロホルム 溶液に溶解し、0.2ミクロンのマイクロフィルターに より錯製した後、薄膜厚さが100m程度になるように スピン速度を副御しながら(普通は900~1200m n) スピンコーティングを行った。次いで、コーティン グされた試料を常温乾燥させた後、先ずUVスペクトル 値を求め、求められたUVピークの極大値の波長を利用 してPLスペクトルを求めた。このようにして得られた 植果を図4に示した。一方、EL素子の構成は、最も一 般に使用されている!TO/発光層/電極による構成を 有する素子を制作してEL特性を調査した。ここで、前 記発光層は、前記例により製造された共宣合体をそのま ま使用するか、又はそれを上述した汎用高分子、例え は、ポリビニルカルバゾール、ポリメチル (メタ) アク リラート、ポリスチレン及びエポキン樹脂などをクロロ ホルム溶媒で本発明に係る重合体とプレンドしたものを 使用することが可能で、電極としてはアルミニウムを選 20 択した。作製方法としては、上述したUV-Vis及び PLスペクトル測定用試料の製造方法と同様に、ITO ガラス基板上に 100 mの厚さにスピンコーティングさ れた発光層の上面にアルミニウムを真空蒸君することで 素子を構成した。代表的に、宣台体 (P-18) を単独 で及び、ポリビニルカルバゾールとプレンドして得た重 台体のELスペクトルの結果をそれぞれ図5及び図6に 示した。

[0140]

【発明の効果】以上説明した方法により、本発明に係る フルオレン系化合物、その重合体及びそれらを利用した EL素子を提供することができる。本発明に係るフルオ レン系化合物 その重合体は、EL素子のLEDなどに 応用することが可能であると共に、光及び電気的な活性 を有するため、PL特性、非線型光学特性、光及び電気 伝導性を示し、よって、それを利用した光スイッチ、セ ンサー、モジェール、ウエーブガイド、トランジスタ、 レーザー、光吸収体及び高分子分離膜への応用が期待さ れる.

【図面の簡単な説明】

【図1】例34の単登体M-34の゚H NARスペクトルを 示した図である。

【図2】例34の単置体M-34のUV-V:s及びP しスペクトルを示した図である。

【図3】例54の重台体P-18の'H NARスペクトルを 示した図である。

【図4】例54の宣台体P-18のUV-Vis及びP しスペクトルを示した図である。

【図5】例54の宣台体P-18のEしスペクトルを示 した図である。

【図6】ポリビニルカルパゾールとプレンドされた例5

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401...

4/27/2005

(43) 特闘2003-64003 83 4の重合体P-18のELスペクトル(ポリビニルカル * *バゾール:P-18=8:2)を示した図である。 [2] [図2] 0.2 0.1 0.0 | 390 850 500 550 400 **6**50 波長 (r:m) [図4] [図3] 0.18 0.14 0.12-0.10 0.08 0.66 0.04 0.02 0.50 | 350 450 400 500 效気 (5m) [図5] [26] PVK/PQ= BD/20: ISV EL 預算 正規化 且 经证 0.2 0,9 -ණ්ර 550 500 469 530 **观坛 (mm)** 短点 (いり) フロントページの続き (51) Int.Cl.' 識別記号 Fi ī-72-1 (春考) C 0 7 C 43/21 C 0 7 C 43/21 4J043 47/546 47/546 47/575 47/575 49/784 49/784

	(i			to.		,		·	مرجعة المستميم
	**								A Comment
									一点
									<u> </u>
			(44)				特開2(0 0 3 - 6 4 (003
			,				.,		Veg.
	53/44				53/44	1			
	63/49				63/49	•			
	69/76				69/76	;		A	
	205/06				205/06	5			
	205/35				205/35	i			
	205/38				205/38	3			
	211/50				211/50				
	217/80				217/80				
	217/90				217/90				
	243/38				243/38				
	255/33				255/33				
	255/54 261/02				255/54 261/02				
C07D				C07D	•			Z	
C07F	5/02			C07F	5/02			A	
C08G				C08G				••	
	73/60				73/00				
	73/05				73/06				
	73/10				73/10				
	73/22				73/22	!			
C09K	11/05	610		C09K	11/06	,	610)	
		615					615		
		630					630		
		680					680		
H 0 5 B	33/14			H05B	33/14	!		В	
(72)発明者	群 成題			Fターム(4. 全.	SKCOZ VB	19 NBA2	EAD1	
(12)10711		V特别市江北区彌阿洞258	_		,s3 J	40037 RA		INCL	
	40	- 10 daniel Tanger Mills 10-16 No						AB92 BJ30 B	150
(72) 発明者								BS30 EA23 EI	
		比道全州市完山区三川洞)	Ei				52 GP03		
	560-9					4HG48 AA	01 AB92	VA75 VB90	
						43005 AA	21 BB01		
						43043 PA	02 PA04	PC016 PC116	
						Q6	15 QB44	QB45 QB59 R4	V 03
						RA	52 RA53	SA06 SA21 SA	\ 6 2
								TA09 TA12 TA	12?
								UA122 UA131	
								1 UA222 UA5	
								1 UB132 UB49	
								'2 VAOSZ XB27 YAO9 ZA44 ZA	
								Z821 Z824 Z8	•
							60		
							-		

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.